

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 7 月 15 日 (15.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/059756 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 51/00, 29/66, 29/06, B82B 1/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016819

(22) 国際出願日: 2003 年 12 月 25 日 (25.12.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2002-373973
2002 年 12 月 25 日 (25.12.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

Tokyo (JP). ソニーインターナショナル(ヨーロッパ) ゲーエムベーハー (SONY INTERNATIONAL (EUROPE) G.M.B.H.) [DE/DE]; 10785 ベルリンケンパープラッツ 1 Berlin (DE).

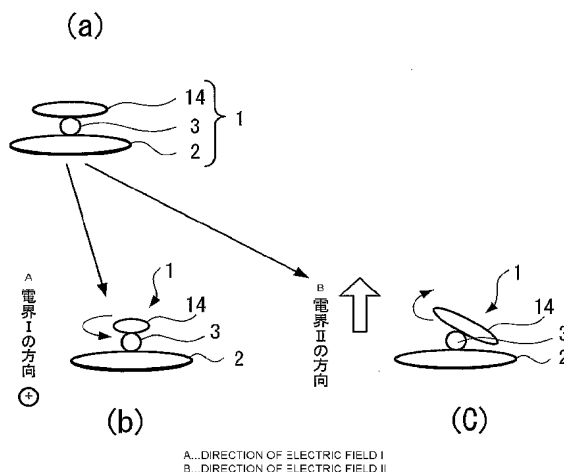
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松居 恵理子 (MATSUI,Eriko) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). ハルナック オリバー (HARNACK,Oliver) [DE/DE]; シュツットガルトヘデルフィンガーシュトラッセ 6 1 ソニーインターナショナル(ヨーロッパ) ゲーエムベーハー内 Stuttgart (DE). 松澤 伸行 (MATSUZAWA,Nobuyuki) [JP/DE]; シュツットガルトヘデルフィンガーシュトラッセ 6 1 ソニーインターナショナル(ヨーロッパ) ゲーエムベーハー内 Stuttgart

[続葉有]

(54) Title: FUNCTIONAL MOLECULAR ELEMENT AND FUNCTIONAL MOLECULAR DEVICE

(54) 発明の名称: 機能性分子素子及び機能性分子装置



(57) Abstract: A functional molecular element having a function controlled by an electric field on a new principle. In the functional molecular element (1), a Lewis base molecule (14) having a positive dielectric constant anisotropy or a dipole moment along the major axis of the molecule is provided in the form of a pendant to a linear or filmy foundation molecule (2) having a conjugated system and exhibiting a conductivity, with a metal ion (3) capable of acting as a Lewis acid interposed between the molecules. When a voltage is applied, the conformation is changed to exhibit the function. The molecules (2, 14) and the metal ion (3) form a complex. When an electric field is applied to the Lewis base molecule (14) in a direction, for example, perpendicular to the paper as shown in Fig. 1(b), the Lewis molecule (14) oscillates within the range of 90 degrees around a vertical axis in the paper plane. When an electric field is applied to the Lewis base molecule (14) in a vertical direction in the paper plane as shown in Fig. 1(c), the Lewis molecule (14) rocks around an axis perpendicular to the paper plane to switch on/off the conductivity of the conducting foundation molecule (2).

(57) 要約: その機能が、新しい原理に基づいて電界によって制御される機能性分子素子である。共役系を有し導電性を示す線状または膜状の基軸分子(2)に対して、ルイス酸として働き得る金属イオン(3)を介して、正の誘電率異方性を有するか、又は分子の長軸方向に双極子モーメントを有するルイス塩基分子(14)をペンダント状に配置して、

[続葉有]

WO 2004/059756 A1



(DE). 安田 章夫 (YASUDA,Akio) [JP/DE]; シュツット
ガルト ヘデルフィンガーシュトラッセ 6 1 ソニー
インターナショナル(ヨーロッパ) ゲーエムペーハー
内 Stuttgart (DE).

(74) 代理人: 角田 芳末, 外(TSUNODA,Yoshisue et al.); 〒
160-0023 東京都 新宿区 西新宿 1 丁目 8 番 1 号 新宿
ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO,
NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,

SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS,
MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特
許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

電界の印加によってコンフォメーションが変化して機能を発現する機能性分子素子(1)を形成する。導電性基軸分子(2)とルイス塩基分子(14)とは、金属イオン(3)と錯体を形成している。ルイス塩基分子(14)は、例えば、第1図(b)に示すように紙面に直交する方向に電界を印加すると、紙面の上下方向を軸にして90度の首振り運動を行い、また、第1図(c)に示すように紙面の上下方向に電界を印加すると、紙面に直交する方向を軸にしてシーソー型の運動を行い、導電性基軸分子(2)の導電性をスイッチする。

明細書

機能性分子素子及び機能性分子装置

技術分野

- 5 本発明は、電界の作用下で機能を発現する新規な機能性分子素子及び機能性分子装置に関するものである。

背景技術

- 10 ナノテクノロジーは、大きさが1億分の1メートル ($10^{-8}\text{m} = 10\text{nm}$) 程度の微細構造を観察・作製・利用する技術である。

1980年代後半に、走査型トンネル顕微鏡と呼ばれる超高精度の顕微鏡が発明され、原子1個、分子1個を見ることができるようになった。走査型トンネル顕微鏡を用いれば、原子や分子を観察できるばかりでなく、1個ずつ操作することができる。

- 15 例えば、結晶の表面に原子を並べて文字を書いた例等が報告されている。しかし、原子や分子を操作できると言っても、莫大な個数の原子や分子を1個ずつ操作して、新材料やデバイスを組み立てるのは実際的ではない。

- 20 原子や分子やその集団を操作して、ナノメートルサイズの構造体を形成するには、それを可能にする新しい超精密加工技術が必要である。そのようなナノメートル精度の微細加工技術として、大きく分けて2つの方式が知られている。

- 25 1つは、従来から様々な半導体デバイスの製造に用いられてきた方法で、例えば大きなシリコンウエハを限界まで小さく精密に削り込んで行き、集積回路を作り込むような、所謂トップダウン型の方法である。他の1つは、極微の単位である原子や分子を部品として、小さな部品を組み上げて目的のナノ構造体を作製する、所謂ボトムアップ型の方法である。

トップダウン方式によって、どの位小さな構造体を作製できるかという限界に関しては、インテルの共同創設者であるゴードン・ムーアが1965年に提示した有名なムーアの法則がある。これは、「トランジスタの集積度は18ヶ月で2倍になる。」という内容である。1965年以後、半導体産業界は、30年以上にわたって、ムーアの法則どおりにトランジスタの集積度を高めてきた。

米半導体工業会（S I A）から発表されている今後15年間の半導体産業のロードマップ I T R S（International Technology Roadmap for Semiconductor）は、ムーアの法則は引き続き有効であるという見解を示している。

I T R Sは、2005年までの短期ロードマップと、2014年までの長期ロードマップからなる。短期ロードマップは、2005年に半導体チップのプロセスルールは100nmに、マイクロプロセッサのゲート長は65nmになるとしている。長期ロードマップは、2014年のゲート長は20～22nmになるとしている。

半導体チップは、微細化するほど高速化し、同時に電力消費を抑えられる。更に、1枚のウエハから取れる製品数も多くなり、生産コストも下げられる。マイクロプロセッサのメーカーが、新製品のプロセスルールとトランジスタ集積度を競うのもそのためである。

1999年11月、米国の研究グループが微細化技術の画期的な研究成果を明らかにした。それは、米国カリフォルニア大学バークレー校でコンピュータサイエンスを担当するチェンミン・フー教授らのグループによって開発された、F i n F E Tと名づけられたF E T（電界効果トランジスタ）上のゲートの設計方法である。この方法は、従来に比べ400倍の個数のトランジスタを

半導体チップの上に形成することを可能にする。

ゲートは、F E Tのチャネルにおける電子の流れを制御する電極で、現在の一般的な設計では半導体の表面に平行に置かれ、チャネルを片側から制御する構造となっている。この構造では、ゲートが一定以上の長さがないと電子の流れを遮断することができないので、そのためのゲート長がトランジスタの微細化を制限する1つの要因になると考えられていた。

これに対し、F i n F E Tは、ゲートをチャネルの両側にまたがるフォーク型にして効果的にチャネルを制御する。F i n F E Tの構造では、従来の構造に比べ、ゲート長とトランジスタをさらに小さくすることが可能となる。

同研究グループが製造したプロトタイプのF E Tのゲート長は、18 nmで、現在の一般的なゲート長の10分の1であり、これは、I T R Sの長期ロードマップで示された2014年のサイズに匹敵する。さらにこの半分のゲート長も可能だという。フーらは、広く半導体業界で採用されていくことを期待して特許をとらないとしているため、F i n F E Tが製造技術の主流になっていく可能性もある。

しかしながら、「ムーアの法則」も、いずれは自然法則に基づく限界にぶつかるとも指摘されている。

例えば、現在主流になっている半導体技術では、シリコンウエハ上にリソグラフィ技術で回路パターンを焼き付けて、半導体チップを製造する。より微細化するためには解像度を上げねばならず、解像度を上げるためには、より波長の短い光を利用する技術を実用化しなければならない。リソグラフィ技術で利用できる光の波長には物理的な限界があるため、その限界を突破するためには、別の角度からのブレークスルーが必要となる。

また、集積度の増大によって半導体チップ当たりの発熱量が大

きくなりすぎ、高温になった半導体チップが誤動作したり、熱的に破壊されてしまう心配もある。

更に、専門家の予測によると、半導体業界がこのままチップを小さくしつづければ、設備コストやプロセスコストが膨らみ、歩留まりの悪化もあって、2015年あたりで経済的に成り立たなくなるとも考えられている。

上記のようなトップダウン方式の技術的な壁を打開する新たな技術として、個々の分子に電子部品としての機能を持たせようとする研究が注目を集めている。単一分子からなる電子デバイス(分子スイッチなど)であり、ボトムアップ方式で作製する。

金属やセラミックス、半導体についても、ボトムアップ方式でナノメートルサイズの構造体を作る研究が行われている。しかし、もともと1個1個が独立していて、形の違い、機能の違いなど数100万種類に及ぶ多様性のある分子こそ、それを生かせば、従来とはまったく異なる特徴を持つデバイス(分子デバイス)を、ボトムアップ方式で設計し作製することができる。

例えば、導電性分子の幅はわずか0.5 nmである。この分子の線材は、現在の集積回路技術で実現されている100 nm程度の線幅に比べて、数千倍の高密度の配線を実現できる。また、例えば、1個の分子を記憶素子として使うと、DVDの1万倍以上の記録が可能となる。

分子デバイスは、従来の半導体シリコンとは異なり、化学的工場で合成する。1986年、三菱電機の肥塚裕至は、ポリチオフェン(高分子)からなる世界初の有機トランジスタを開発した。

さらに、米国ヒューレット・パカード(HP)社とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究グループは、有機電子デバイスの製造に成功し、1999年7月にScience誌に発表するとともに、特許も出願した(米国特許No. 6256767 B1及び米

国特許N.o. 6 1 2 8 2 1 4 参照。)。彼らは、有機分子であるロタキサン数百万個からなる分子膜を使ってスイッチをつくり、この分子スイッチをつなぎ合わせて、基本的な論理回路であるANDゲートを作製した。

- 5 また、米ライス大学とエール大学の共同研究グループは、電界印加下での電子注入によって分子構造が変化してスイッチング動作を行う分子スイッチを作することに成功し、1999年11月にScience誌に発表した(J. Chen, M. A. Reed, A. M. Rawlett and J. M. Tour, "Large on-off ratios and negative differential resistance in a molecular electronic device", Science, 1999, 10 Vol. 286, 1552-1551 及び J. Chen, M. A. Reed, C. Zhou, C. J. Muller, T. P. Burgin and J. M. Tour, "Conductance of a molecular junction", Science, 1997, Vol. 278, 252-254 参照。)。繰り返しオン、オフできる機能は、HPとカリフォルニア大学ロサンゼルス校のグループでは実現されていなかった機能である。
- 15 大きさは通常のトランジスタの100万分の1で、小さく高性能のコンピュータを作る基礎となる。

- 合成に成功したJ. Tour教授(ライス大学・化学)は、分子スイッチの生産コストは、通常半導体製造に使われる高価なクリーンルームが不要のため、従来の数千分の1にできるとしている。
- 20 5～10年以内に分子とシリコンのハイブリッド型コンピュータを作る予定だとしている。

- 1999年にベル研究所(ルーセントテクノロジー社)が、ペンタセン単結晶を用いて有機薄膜トランジスタを作製し、これは、
- 25 無機半導体に匹敵する特性を示した。

電子部品としての機能を持つ分子デバイスの研究が盛んに行われているといっても、これまでの分子デバイスに関する研究は、ほとんどが、光・熱・プロトン・イオンなどで駆動するものであ

り（例えば、Ben L. Feringa 編，“Molecular Switches”，WILEY-VCH, Weinheim, 2001 参照。）、電界によって駆動するものは限られていた。

5 従来の電界で駆動される分子素子は、電界の作用を受けた分子自身の物性の変化を利用する素子、即ち、分子自体を1個の素子と考えると、その分子の電子状態を電界によって変化させる素子しかなかった。例えば、有機FETでは、チャネル領域の有機分子に作用する電界の変化によって、有機分子中のキャリア移動が変調される。

10 本発明の目的は、上記のような実情に鑑み、その機能が、新しい原理に基づいて電界によって効果的に制御される機能性分子素子及び機能性分子装置を提供することにある。

発明の開示

15 即ち、本発明は、誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、金属イオンと、共役系分子とを含み、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と前記共役系分子とは、前記金属イオンと錯体を形成している、第1の機能性分子素子に係わり、また、電界で誘起される分子構造変化によって、
20 π 電子共役系が変化する系と、少なくとも、電子吸収スペクトルの吸収極大値の変化を伴う系とを用いた、第2の機能性分子素子に係わるものである。

更に、本発明は、誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、金属イオンと、共役系分子とを含み、前記誘電率
25 異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と前記共役系分子とは、前記金属イオンと錯体を形成しており、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子に電界を印加する電界印加手段と、前記共役系分子に対する入出力手段とを有する、

第 1 の機能性分子装置に係わり、また、電界で誘起される分子構造変化によって、 π 電子共役系が変化する分子と、少なくとも、電子吸収スペクトルの吸収極大値の変化を伴う分子とを含み、これらの分子からなる系に電界を印加する電界印加手段と、前記 π 電子共役系が変化する分子に対する入出力手段とを有する、第 2 の機能性分子装置にも係わるものである。

本発明の第 1 の機能性分子素子によれば、誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、金属イオンと、共役系分子とを含み、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と前記共役系分子とが、前記金属イオンと錯体を形成するので、前記共役系分子によって、例えば導電性等の前記機能性分子素子の電気的特性等が得られ、他方、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子によって、例えば電界の変化に対応する錯体形成部等のコンフォメーション変化が得られ、前記電気的特性等が前記錯体形成部等のコンフォメーション変化によって変調される。

この際、電気的特性の発現及び電界によるその変調の 2 つの機能が、別々の分子、即ち前記共役系分子と前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子とによって担われるので、それぞれの分子として目的に最適な分子を選択できる。このため、高性能の電気的特性を電界応答性よく制御できる機能性分子素子を構成することができる。

本発明の第 2 の機能性分子素子によれば、前記電界で誘起される分子構造変化によって、前記 π 電子共役系が変化する系と、少なくとも、電子吸収スペクトルの吸収極大値の変化を伴う系とを用いて前記機能性分子素子を構成するので、前記 π 電子共役系によって、例えば導電性等の前記機能性分子素子の電気的特性が得られ、且つ、それが前記電界の変化によって誘起される分子構造

の変化によって変調される。

前記第 1 及び前記第 2 の機能性分子素子における電界の作用機構は、前記電界によって前記機能性分子素子の電子状態を直接制御してその機能を変調しようとする、従来の前記機能性分子素子、
5 例えば電界効果トランジスタ等には見られなかったものであり、この新しい電界の作用機構に基づけば、電気的特性を電界応答性よく制御できる機能性分子素子を構成することができる。

本発明の第 1 及び第 2 の機能性分子装置は、それぞれ、前記第 1 及び前記第 2 の機能性分子素子に電界を印加する電界印加手段
10 と入出力手段とを設けたものであり、前記電界に対応した出力を、それぞれ、前記共役系分子及び前記電界で誘起される分子構造変化によって前記 π 電子共役系が変化する系から取り出すことができる。

15 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の実施の形態 1 に基づく機能性分子素子が表示 2 つのスイッチング動作モードを例示した概略側面図である。

第 2 A 図乃至第 2 B 図は、同、機能性分子素子のスイッチング機能が発現する形態の一例を分子レベルで説明するための概念的
20 な概略斜視図である。

第 3 A 図は、本発明の実施の形態 2 に基づく電界効果型分子デバイス 2 1 を示す概略断面図であり、第 3 B 図は、くし形電極の平面図である。

第 4 図は、同、電界効果型分子デバイス 2 1 を示す概略断面図
25 (概念図) である。

第 5 図は、本発明の実施例 1 による電界効果型分子デバイス 2 1 における、導電性と印加電圧との関係を示すグラフである。

第 6 図は、同、電界効果型分子デバイス 2 1 の導電性が、電界

の印加によって変調可能であることを示すグラフである。

第 7 図は、本発明の実施例 2 による電界効果型分子デバイス 21 と同じ物質系を有する吸収スペクトル測定用セルの可視紫外光吸収スペクトルである。

- 5 第 8 図は、本発明の比較例 2 による疑似吸収スペクトル測定用セルの可視紫外光吸収スペクトルである。

第 9 図は、本発明の実施例 3 による電界効果型分子デバイス 21 における、くし形電極間に流れる電流密度と印加した電界の強さとの関係を示すグラフである。

- 10 第 10 図は、同、電界効果型分子デバイス 21 と同じ物質系を有する吸収スペクトル測定用セルにおける、赤外光吸収強度と印加した電界の強さとの関係を示すグラフである。

- 第 11 A 図乃至第 11 B 図は、同、電界効果型分子デバイス 21 における、 σ 錯体及び π 錯体のエネルギー（理論計算値）と、
15 ピロール環と 5 C B ペンダント部との相対角度 θ との関係を示すグラフである。

第 12 図は、同、電界効果型分子デバイス 21 における、 σ 錯体及び π 錯体におけるピロール環間の二面角 α と相対角度 θ との関係を示すグラフである。

- 20 第 13 A 図乃至第 13 B 図は、同、電界効果型分子デバイス 21 における、 σ 錯体の低抵抗状態と高抵抗状態を示す分子モデルである。

第 14 図は、比較例 3 の疑似電界効果型分子デバイスにおける、印加電界と電流密度との関係を示すグラフである。

- 25 第 15 図は、比較例 4 の疑似電界効果型分子デバイスにおける、印加電界と電流密度との関係を示すグラフである。

第 16 図は、比較例 5 の疑似電界効果型分子デバイスにおける、印加電界と電流密度との関係を示すグラフである。

第 17 図は、比較例 6 の疑似電界効果型分子デバイスにおける、印加電界と電流密度との関係を示すグラフである。

第 18 図は、本発明の実施例 4 による電界効果型分子デバイス 21B における、くし形電極間に流れる電流密度と印加した電界の強さとの関係を示すグラフである。

第 19A 図乃至第 19B 図は、同、電界効果型分子デバイス 21B と同じ物質系を有する光吸収スペクトル測定用セルの、前処理高周波電界印加の前後における赤外光吸収スペクトルである。

10 発明を実施するための最良の形態

本発明の第 1 の機能性分子素子において、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子は、ルイス塩基分子であり、前記金属イオンは、ルイス酸であるのがよい。また、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子は、電界の作用で配向変化し、それによって、共役系分子の導電性が変化するの
15 10 15 20

また、前記共役系分子がポリピロールであり、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子が 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルであり、前記金属イオンが銀イオンであるのがよい。

本発明の第 1 の機能性分子装置において、前記入出力手段が電子を入出力するのがよい。そして、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子が前記電界を印加するための電極上で配向しており、前記金属イオン及び前記共役系分子が少なくとも対向電極間に配置されて、この対向電極の少なくとも一方から前記電界に対応した出力が取り出されるのがよい。
25

また、例えば、前記共役系分子によって導電路が形成され、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子に作用

する前記電界の変化によって、前記導電路の導電性が制御されるのがよい。この場合、前記電界の印加に先だって、前記錯体に対して前処理用の高周波電界が印加され、前記導電路の導電性が望ましい特性をもつように変更されているのもよい。

5 また、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子に作用する前記電界の変化によって、この分子の電界方向との位置関係が変化し、この分子と前記共役系分子とがなす角度(前記金属イオンを介しての結合角)、前記金属イオンの作用部位または前記錯体の立体構造が変化するのよい。

10 また、前記共役系分子の層と、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子の層とが積層体をなしているのよい。

この場合、第1の電極上に絶縁層が設けられ、この絶縁層の上に互いに接触しないように第2の電極と第3の電極が形成され、
15 少なくともこれらの第2の電極と第3の電極との間に前記積層体が配され、この積層体の前記ルイス塩基分子の層上に直接もしくは絶縁層を介して第4の電極が設けられる構成になっているのよい。

本発明の第2の機能性分子素子及び第2の機能性分子装置は、
20 結果的には、それぞれ、第1の機能性分子素子及び第1の機能性分子装置と同じものであってよい。

次に、本発明の好ましい実施の形態を図面参照下に具体的に説明する。

〔実施の形態1：機能性分子素子〕

25 電界の印加により立体構造が変化して機能を発現する分子素子1の機能の1例として、スイッチング動作が考えられる。第1図は、金属イオン3にルイス塩基分子14及び共役系を有する導電性基軸分子2が錯体を形成してなる機能性分子素子1を例とし

て、機能性分子素子 1 に電界を印加した時、金属イオン 3 の周辺で起こる変化をモデル化して図示した概略側面図である。第 1 図では、説明のため、ルイス塩基分子は、正の誘電率異方性を有する分子、または分子の長軸方向に双極子モーメントを有する分子 1 4 であるとした。

正の誘電率異方性を有する分子、または分子の長軸方向に双極子モーメントを有する分子 1 4 は、印加された電界に対して、その長軸方向を電界の向きと一致させるように配向しようとする。なお、ルイス塩基分子が、負の誘電率異方性を有する分子である場合には、短軸方向を電界の向きと一致させるように配向しようとするから、長軸方向と短軸方向を入れ替えて考えれば、下記の説明と同様の説明が成り立つ。

電界印加時に分子 1 4 が示すスイッチング動作のダイナミクスについては、電界の印加方向の違いによって 2 種類の動作モードが考えられる。第 1 図では、その違いを (b) 及び (c) において示している。

第 1 図 (a) に示した、電圧が印加されていない初期状態では、機能性分子素子 1 のルイス塩基分子 1 4 は、その長軸方向が共役系を有する導電性基軸分子 2 の軸方向 (図面の左右方向) と平行になるように配列しているものとする。

これに、第 1 図 (b) に示すように、図の面に直交する方向に電界 I を印加すると、ルイス塩基分子 1 4 は、その長軸方向を電界 I の向きに向けようとして、図面の上下方向を軸にして 90 度の首振り運動を行おうとする。また、図面左右方向に電界を印加することにより、ルイス塩基分子 1 4 の配向を、もとの図面左右方向に強制的にもどすこともできる。

他方、第 1 図 (c) に示すように、図面の上下方向に電界 II を印加すると、ルイス塩基分子 1 4 は、その長軸方向を電界 II

の向きに向けようとして、図の面に直交する方向を軸にしてシーソー型の運動を行おうとする。電界を印加するのをやめると、自然に緩和して、第 1 図 (a) に示した元の配向状態にもどる。

上記のような電界印加によるルイス塩基分子 1 4 の構造或いは
5 配向の変化が、金属イオン 3 との錯体形成部の構造変化を引き起こし、その結果として、金属イオン 3 と導電性基軸分子 2 との π 錯体形成部の結合性或いは導電性基軸分子 2 の分子構造を変化させ、導電性基軸分子 2 の導電性を変化させる。

第 2 A 図乃至第 2 B 図は、上記の機能性分子素子 1 のスイッチ
10 ング機能が発現する形態の一例を分子レベルで説明するための概念的な概略斜視図である。機能性分子素子 1 では、共役系を有し非局在化した π 電子 7 により導電性を示す線状または膜状の基軸分子 2 に対して、ルイス酸として働き得る金属イオン 3 を介して、誘電率異方性または双極子モーメント等を有するルイス塩基分子
15 4 がペンダント状に配置されている。共役系を有する導電性基軸分子 2 及びルイス塩基分子 4 は、それぞれ、金属イオン 3 に対して錯体を形成している。

ペンダント部を形成するルイス塩基分子 4 は、誘電率異方性または双極子モーメント等を有するため、電界中では電界の向きに
20 対して特定の方角（具体的には、分子の長軸方向が電界の向きと一致する方向あるいは直交する方向）に配向しようとする傾向を持つ。

従って、ルイス塩基分子 4 に作用させる電界を変化させることにより、ペンダント部の位置を電界方向に対して変化させ、その
25 結果として、ルイス塩基分子 4 と共役系基軸分子 2 とがなす角度、金属イオンが結合している配位子の部位または立体構造等の錯体形成部 6 の構造を変化させ、これを通じて、共役系基軸分子 2 の導電性（電子の流れ 8）を制御することができる。

例えば、第 2 A 図は、ルイス塩基分子 4 と共役系基軸分子 2 との位置関係が不適切である場合を示す。この状態では、共役系を通じて行われる導電性基軸分子 2 内の電子の流れ 8 は、錯体形成部 6 において遮られて流れることができず、機能性分子素子 1 は

5 オフの状態にある。

他方、第 2 B 図は、ルイス塩基分子 4 の配向が変化したため、ルイス塩基分子 4 と共役系を有する基軸分子 2 との位置関係が適切になった場合を示す。この状態では、共役系を通じて行われる導電性基軸分子 2 内の電子の流れ 8 は、錯体形成部 6 において妨

10 げられることなく流れることができ、機能性分子素子 1 はオンの状態にある。

このように、機能性分子素子 1 では、電界は、導電性基軸分子 2 に直接作用してその導電性を変調するのではなく、ルイス塩基分子 4 を動かし、それを介して錯体形成部 6 の電子の流れを変調

15 する。基軸分子 2 の共役系を通じる電子の流れを水道管での水の流れに例えるなら、従来の有機 F E T 等での電界の作用は、水道管の太さを変化させようとするものである。それに対し、本実施の形態に基づく電界の作用は、ハンドル（ルイス塩基分子 4 に対応する。）を操作することによって水道管（導電性基軸分子 2 に対応する。）に設けられたバルブ（錯体形成部 6 に対応する。）を開

閉する作用に例えられる。

機能性分子素子 1 には、錯体形成部 6 やペンダント部の構成等の違いにより、いくつかの組み合わせが考えられる。

例えば、ペンダント部が、共役性を持つ複数の分子から構成さ

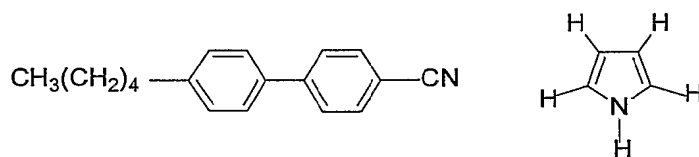
25 れていてもかまわない。また、ペンダント部を構成する分子が誘電率異方性を有する分子である場合、それが正の誘電率異方性であっても、負の誘電率異方性であってもよい。

〔実施の形態 2 : 電界効果型分子デバイス〕

ここでは、共役系を有し、導電性を示す基軸分子 2 としてポリ
 ピロール 2 2 を用い、金属イオン 3 として銀(I)イオン 2 3 を用い、
 分子の長軸方向に双極子モーメントを有するルイス塩基分子 1 4
 として 4-ペンチル-4'-シアノビフェニル（以下、5 C B と略記
 5 することもある。）2 4 を用いて、これらを組み込んだ電界効果型
 分子デバイス 2 1 及びその作製工程を説明する。

4-ペンチル-4'-シアノビフェニル 2 4 及びピロールの分子構
 造は下記のとおりであり、ポリピロール 2 2 はピロール分子が鎖
 状に重合した高分子である。

10



4-ペンチル-4'-シアノビフェニル

ピロール

15 第 3 A 図乃至第 3 B 図は、電界効果型分子デバイス 2 1 の構造
 を示す概略図である。第 3 B 図は、それに用いられているくし形
 電極 3 3 及び 3 4 を示し、第 3 A 図は、第 3 B 図に示した A-A
 線で電界効果型分子デバイス 2 1 を切断した概略断面図である。

電界効果型分子デバイス 2 1 では、制御電界印加用電極を兼ね
 20 る第 1 の基板 3 1 の上に絶縁層 3 2 が形成され、その上にポリピ
 ロール 2 2 の導電率を測定するためのくし形電極 3 3 及び 3 4 が
 形成されている。他方、第 2 の基板 3 5 の上には、もう一方の制
 御電界印加用電極である I T O (Indium Tin Oxide) 膜 3 6 が形
 成され、その上にホモジニアス配向膜 3 7 が積層されている。ポ
 25 リピロール 2 2、銀(I)イオン 2 3 及び 4-ペンチル-4'-シアノビ
 フェニル 2 4 は、2 枚の基板 3 1 と 3 5 との間にスペーサ（図示
 は省略した。）とともに挟み込まれ、端部を封止材 3 9 によって封
 止されている。実際には、ポリピロール 2 2 の層と 4-ペンチル-

4'-シアノビフェニル 24 の層とは、積層されていてよい。

制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 と、もう一方の制御電界印加用電極である ITO 膜 36 は、制御電界印加用電源 41 に電氣的に接続される。また、くし形電極 33 と 34 とは、導電性測定用電源 42 及び電流計 43 に電氣的に接続される。

第 4 図は、電界効果型分子デバイス 21 の構造を分子レベルで説明するための概念的な概略断面図である。第 4 図上では、ポリピロール 22、銀(I)イオン 23 及び 4-ペンチル-4'-シアノビフェニル 24 は、それぞれ、1 単位のみ示されているが、これは、代表として示したものであり、実際には多数の同種化学種が含まれていることは、言うまでもない。以下、第 4 図を参照しながら、電界効果型分子デバイス 21 の作製工程を説明する。

初めに、4-ペンチル-4'-シアノビフェニル 24 に制御用の電界を印加するための制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 及び ITO 膜 36 と、ポリピロール 22 の導電性を測定するためのくし形電極 33 及び 34 を作製する。

制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 としては、例えば高濃度にドーピングされたシリコン基板を用いる。第 1 の基板 31 の表面に熱酸化により酸化シリコン膜を形成して絶縁層 32 とする。その絶縁層 32 上に金電極等のくし形電極 33 及び 34 をスパッタリング等により形成する。

一方、第 2 の基板 35 として例えばガラス基板を用い、その表面上に真空蒸着等により ITO 膜 36 を形成して、もう 1 つの制御電界印加用電極とする。

更に、ITO 膜 36 上に塗布等によりポリビニルアルコール等のホモジニアス配向膜 37 を形成する。ホモジニアス配向膜 37 は、4-ペンチル-4'-シアノビフェニル 24 を面方向に整列させる役割をもつとともに、絶縁層を兼ねている。ホモジニアス配向

膜 3 7 は、加熱処理した後、ラビング処理を施す。

次に、上記の電極間に機能性分子素子の材料を組み込み、導電性変調測定が可能な電界効果型分子デバイス 2 1 の主要部を作製する。

5 ポリピロール 2 2 を電界重合法で作製したあと、電界重合用電極から剥離し、第 1 の基板 3 1 の絶縁層 3 2 上に形成したくし形電極 3 3 及び 3 4 の上に貼り付け、乾燥させて電極との密着性を向上させる。その後、あらかじめ合成しておいた 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル-銀(I)錯体をポリピロール 2 2 上に塗布する。

10 この 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル-銀(I)錯体層に、第 2 の基板 3 5 上に形成したホモジニアス配向膜 3 7 が密着するように、第 1 の基板 3 1 と第 2 の基板 3 5 とを貼り合わせる。

この貼り合わせによって、ホモジニアス配向膜 3 7 に接触した 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル 2 4 は、ラビング方向へホモ
15 ジニアス配向する。この時、ポリピロール 2 2 に含まれるアミノ基-NHの一部が 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニルのシアノ基-CNと水素結合を形成するので、ポリピロール 2 2 もラビング方向へ配向する。配向したポリピロール 2 2 は、ランダムコイル状のポリピロール膜とは異なり、高い導電性を示すことができる。
20 この結果、後述するように、電界の印加をオン・オフしたとき、ポリピロール 2 2 の導電性が大きく変調されることが可能になる。但し、上記の水素結合が、ポリピロールの π 電子共役系に直接の影響を及ぼすことはない。

25 なお、4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル (5 C B) 2 4 のシアノ基-CNは、ほとんどがシアノ基同士の双極子-双極子相互作用によって結合して、5 C B 2 4 のダイマーを形成する。そして、一部のシアノ基-CNが銀(I)イオンに配位するか、あるいは、周囲のポリピロールのアミノ基-NHと水素結合する。銀(I)イオン

とシアノ基との配位結合は強いので、5 C B 2 4 が電界の印加によって配向変化を起こすとき、切れることはない。一方、シアノ基とアミノ基との水素結合は弱いので、5 C B 2 4 が配向変化する際、切断される。

- 5 最後に、貼り合わせた2枚の基板3 1及び3 5の端部をエポキシ樹脂等の封止材3 9によって封止して、電界効果型分子デバイス2 1を完成する。

このようにして作製された電界効果型分子デバイス2 1の制御電界印加用電極制御電界印加用電極を兼ねる第1の基板3 1及び
10 I T O膜3 6に加える電圧をオン、オフして、くし形電極3 3と3 4との間のポリピロール2 2の導電率を測定すると、電界オフ時には高い抵抗値を示すが、電界印加によって抵抗が低下する変調作用が観測される。

印加前の初期配向状態は、ホモジニアス配向であり、5 C B 2
15 4は配向膜3 7に平行に配向している。5 C B 2 4は、分子長軸方向にシアノ基由来の双極子モーメントを有する分子であり、第3 A図乃至第3 B図及び第4図に示した電界効果型分子デバイス2 1では、電界は図面の上下方向に印加されるので、ペンダント部の動作モードは、先に第1図(c)に示したシーソー型の動作
20 になる。第4図に示した5 C B 2 4の状態は、駆動電圧の印加によって立ち上がった状態を示している。

電界の印加による導電率の変調が観測される原因は、次の通りである。電界印加前、銀(I)イオンとピロール環 π 電子は π 錯体を形成している。電界の印加による5 C B 2 4の配向の変化で、ピ
25 ロール環に対する5 C B 2 4の位置が変化することにより、ピロール環面(π 共役系)外に5 C B-銀(I)錯体形成部分が移動することになり、銀(I)イオンとピロール環が σ 錯体を形成する。この結果、ピロール環間の二面角のねじれエネルギーが低下すること

になり、導電性が向上する。

使用した4-ペンチル-4'-シアノビフェニル(5CB)分子は液晶性を有しているが、スイッチング自体に液晶性(単一分子では液晶性を発現することはない)は必要ないことから、もちろん分子レベルでの素子としても活用できる。

このように、本実施の形態は、線状または膜状の導電性基軸分子に、金属イオンを介して、誘電率異方性または双極子モーメントを有する分子をペンダント状に配し、電界印加によりペンダント部の配向を電界方向に対して変化させ、錯体分子の構造を変調し、その結果として、導電性基軸分子の導電性(電子のフロー状態)を制御する、新規な機能性分子素子を提案するものである。

上記の機能性分子素子は、あたかも水道の蛇口をひねることによって、水道パイプ中の水の流れを制御するように、ペンダント部の分子の配向状態を変化させることにより、導電性基軸分子中の電子の流れを制御するものである。これまで提案されてきた、分子自体を1個の素子と考えると、その分子の電子状態を変化させて、導電性の変化を引き起こすものとは異なり、まったく新しい視点から分子素子を実現するものである。

一般に、導電性を示す有機物は、 π 電子共役系をもつ。 π 電子をもっていれば、必ず π 錯体を形成することができるから、上記の原理は、導電性を示すすべての有機分子に適用できる。即ち、上記のポリピロール以外にも、ポリパラフェニレン、ポリナフタレン、ポリアントラセン、ポリピレン、ポリアズレン、ポリフラン、ポリチオフェン、ポリセレノフェン、ポリ(パラフェニレンスルフィド)、ポリ(パラフェニレンオキシド)、及びポリアニリンなどの導電性高分子に適用でき、その他に、これらの高分子の重合度が20以下であるオリゴマーでもよいし、モノマーでもよい場合もある。また、カーボンナノチューブなどの π 電子共役系

を有する炭素分子にも適用できる。

また、電界に応答するルイス塩基分子として、上記の 4-ペンチル-4'-シアノビフェニル以外にも、いずれも窒素原子を含むピリジン系液晶分子やピリジン系液晶分子やシアノ系液晶分子、

5 及びリン原子を含む液晶分子などが挙げられる。

また、錯体を形成する金属イオンとして、上記の銀(I)イオン以外にも、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、ルテニウム、ルビジウム、カドミウム、水銀などの遷移金属のイオンが挙げられる。

10 また、この分子素子は、スイッチ、トランジスタ、メモリ、ロジック回路などさまざまな電子デバイス分野に応用が可能である。

本発明に基づく有機分子等からなる機能性分子素子の優れている点として、既に述べた、通常のサイズの素子からナノメートルサイズの素子まで同じ材料分子を用いて構築できることや非常に
15 多種類の材料分子の中から目的に適したものを選択できることに加えて、次の点を指摘することができる。

〔1. 低消費電力である。〕

動作の単位が分子 1 個、電子 1 個であるので、基本的に低消費電力で動作し、発熱量が少ないので、高集積化しても発熱による
20 問題が起こりにくい。

〔2. 駆動周波数を選ばない。〕

最近の液晶の高速応答性の改善に見られるように、材料や構造を工夫することで、従来の無機半導体結晶以上の高速応答性も期待できる。

25 〔3. 低公害性である。〕

通常の有機化合物の合成では、無機半導体の製造プロセスで使われるような人体や環境に有害な試薬等を必要としない。

〔4. 多機能性である。〕

多様な有機分子の特性を生かせば、例えば味覚センサやにおいセンサ等、従来実現できなかった機能を実現できる。

実施例

次に、本発明の好ましい実施例として第 3 A 図乃至第 3 B 図及び第 4 図に示した電界効果型分子デバイス 2 1 を作製した例をより具体的に説明する。

〔実施例 1〕

まず、4-ペンチル-4'-シアノビフェニル 2 4 に制御用の電界を印加するための制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 3 1 及び I T O 膜 3 6 と、ポリピロール 2 2 の導電度を測定するための導電度測定用電極であるくし形電極 3 3 及び 3 4 とを作製した。

第 1 の基板（制御電界印加用電極）3 1 としては、高濃度にドーピングされたシリコン基板を用いた。第 1 の基板 3 1 の表面に、加熱処理を施して酸化シリコン薄膜を形成し絶縁層 3 2 とした。その絶縁層 3 2 上にポリピロール 2 2 の導電度測定用電極として金のくし形電極 3 3 及び 3 4 をスパッタリングにより形成した。

次に、第 2 の基板（ガラス基板）3 5 上にもう 1 つの制御電界印加用電極として I T O 膜 3 6 を真空蒸着によって形成した後、I T O 膜 3 6 上にホモジニアス配向膜（絶縁層を兼ねる。）3 7 を形成した。配向膜の材料として、ポリビニルアルコールを選択し、ポリビニルアルコールの 1 0 質量%水溶液を調製して、I T O 膜 3 6 上にスピンコート法で塗布し、1 1 0 °C で 3 0 分間加熱処理した。

加熱処理後のポリビニルアルコールは、ラビング処理を施した後、3 μm 径のスペーサを散布して、真空中で 3 昼夜乾燥させた。

ポリピロール 2 2 作製用のガラス基板上に I T O 電極を形成し、還元ポリピロール 2 2 を電界重合法により作製した（作製は定電流法によった。条件は、1 . 0 m A / c m ²、5 0 m C / c m ² で

重合し、続いて -0.5 mA/cm^2 、 16 mC/cm^2 で還元した。)。その膜を剥離し、第1の基板のくし形電極33と34上に貼り付けた。第1の基板と第2の基板とをスペーサを介して貼り合わせ、両基板のギャップを $40\text{ }\mu\text{m}$ とした。

- 5 硝酸銀水溶液と、4-ペンチル-4'-シアノビフェニルとを混合し、 140°C にて3時間反応させた。得られた4-ペンチル-4'-シアノビフェニル-銀(I)錯体溶液を、第1の基板31と第2の基板35との間に毛細管現象を利用して注入した。ポリピロールと銀(I)イオンと4-ペンチル-4'-シアノビフェニルとの錯体が形成
- 10 されると、膜の色が顕著に変化する（黄色から紺色に変化する）が、この色の変化が観察され、錯体が形成されたことが確認された。

- 最後に、貼り合わせた2枚の基板31及び35の端部をエポキシ樹脂等の封止材39によって封止して、電界効果型分子デバイス
- 15 ス21を完成した。

- このようにして作製した電界効果型分子デバイス21の制御電界印加用電極を兼ねる第1の基板31及びITO膜36との間に加える電圧をオン、オフして、くし形電極33と34との間のポリピロール22の導電率を直流バイアス電圧の下で測定すると、
- 20 電界オフ時には高い抵抗値を示すが、電界印加によって抵抗が低下する変調作用が観測された。

- 第5図は、電界効果型分子デバイス21の制御電界印加用電極を兼ねる第1の基板31及びITO膜36との間に、バイポーラ矩形波形状の 10 kHz の高周波電界を印加して、そのときのくし形電極33と34との間の抵抗値を測定した結果を、印加電圧の大きさに対して図示したグラフである。印加電圧からみると、全体は3つの領域に分類できる。第5図の上部には、それぞれの領域に対して、第1の基板31及びITO膜36との間での5C
- 25

B 2 4 からなるペンダント部の配向状態を模式的に示す付図を記した。

5 印加電圧が 7 ～ 8 V 未満の領域 I では、抵抗値は、印加電圧の増加に対してほとんど変化しないか、若しくはやや増加する。増加の原因は明らかではないが、この領域 I では印加電圧が小さすぎるため電界の作用が不十分で、ペンダント部の配向は、付図に示すように元の状態からほとんど変化せず、その結果、抵抗値の変化も小さいものと考えられる。

10 印加電圧が 9 ～ 20 V の領域 II では、印加電圧の増加によって、抵抗値は著しく減少する。領域 II では、印加電圧が十分大きくなり、印加電圧の大きさに応じてペンダント部の配向状態が決まるため、抵抗値が印加電圧の影響を顕著に受けるものと考えられる。

15 印加電圧が 20 V をこえる領域 III では、抵抗値は、印加電圧の増加による抵抗値の変化は小さい。領域 III では、ペンダント部の配向変化が飽和するため、ペンダント部の配向変化は付図に示すように小さくなり、その結果、抵抗値の変化も小さいものと考えられる。

20 第 6 図は、電界効果型分子デバイス 21 の制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 及び ITO 膜 36 との間に、バイポーラサイン波形状の 10 kHz、1 V / μ m の高周波電界を断続的に印加して、その際のくし形電極 33 と 34 との間の抵抗値を測定した結果を、時間に対して図示したグラフである。電界のオン、オフによって導電性が効果的に変調されることがわかる。

〔比較例 1〕

25 実施例 1 において両基板間に注入した 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル-銀(I)錯体を、4 -ペンチル-4' -シアノビフェニルのみに置き換える他は実施例 1 と同様にして、銀(I)イオンを含まない擬似電界効果型分子デバイスを作製し、この構造体の導電性を

測定した（このとき、還元ポリピロール膜の色は黄色のままである。）。電界印加による導電性の変化はみられなかった。これは、銀(I)イオン 2 3 が存在せず、4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル 2 4 とポリピロール 2 2 の結びつきが形成されないため、4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル 2 4 に対する電界の作用がポリピロール 2 2 の導電性の変化につながらなかったからであると考えられる。

〔実施例 2〕

電界印加の効果の作用機構を可視紫外光の吸収スペクトルに基づいて明らかにするために、第 1 の基板 3 1 及び第 2 の基板 3 5 としてフッ化カルシウム基板を用い、その基板上に制御電界印加用電極として透明導電膜からなる透明電極を設け、くし形電極 3 3 及び 3 4 を設けない他は実施例 1 と同様にして、電界効果型分子デバイス 2 1 と同じ物質系を有する可視紫外光吸収スペクトル測定用セルを作製した。

透明導電膜上にポリピロール膜を貼り付けた第 1 の基板 3 1 と第 2 の基板 3 5 との間に、毛細管現象を利用して 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル-銀(I)錯体溶液を注入すると、ポリピロールと銀(I)イオンと 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニルとの錯体が形成され、膜の色の顕著な変化（黄色から紺色に変化）が観察され、錯体が形成されたことが確認された。

この可視紫外光吸収スペクトル測定用セルの制御電界印加用電極間に、バイポーラサイン波形状の 1 0 k H z 、1 V / μ m の高周波電界を断続的に印加して、その際の可視紫外光吸収スペクトルを測定したところ、第 7 図に示すように電界のオン、オフによって吸収極大値がシフトすることが観測された。

〔比較例 2〕

実施例 2 において両基板間に注入した 4 -ペンチル-4' -シアノ

ビフェニル-銀(I)錯体の代わりに、4-ペンチル-4'-シアノビフェニルのみを注入し、銀(I)イオンを含まないことの他は実施例2と同様にして、擬似吸収スペクトル測定用セルを作製した。実施例2と同様に、疑似セルの制御電界印加用電極間にバイポーラサイン波形状の10kHzの高周波電界を断続的に印加して、擬似セルの可視紫外光吸収スペクトルを測定し、第8図に示す結果を得た。

第8図では、0Vから40Vまでの様々な印加電圧の下で測定されたスペクトルが重ねて示されているが、吸収スペクトルが極大を示す波長が印加電圧の有無によってシフトする現象は見られなかった。これは、銀(I)イオン23が存在せず、4-ペンチル-4'-シアノビフェニル24とポリピロール22の結びつきが形成されないため、4-ペンチル-4'-シアノビフェニル24に対する電界の作用がポリピロール22の導電性の変化につながらなかったからであると考えられる。

〔実施例3〕

実施例1と同様にして作製した電界効果型分子デバイス21の制御電界印加用電極を兼ねる第1の基板31及びITO膜36との間に加える電界 V_g をゼロから徐々に増加させていき、くし形電極33と34との間のポリピロール22を流れる電流密度 I_{ds} を交流バイアス電圧の下で測定すると、電界 V_g がオフの時には電流密度 I_{ds} は小さいが、印加する電界 V_g の増加に応じて電流密度 I_{ds} が徐々に増加する変調作用が観測された。また、印加する電界 V_g を徐々に減少させていくと、電流密度 I_{ds} は減少して行くものの、履歴現象が観測された。即ち、同じ大きさの印加電界 V_g に対して、印加電界 V_g を減少させていく場合に測定された電流密度 I_{ds} は、印加電界 V_g を増加させていく場合に測定された電流密度 I_{ds} に比べて大きかった。

第9図は、電界効果型分子デバイス21の制御電界印加用電極を兼ねる第1の基板31及びITO膜36間に、バイポーラ矩形波形状の10kHz高周波電界を印加した場合の、電界 V_g の強さと電流密度 I_{ds} との関係を示したグラフである。第9図によると、印加電界 V_g を増加させていく場合には、 V_g が0.4 (v/cm)をこえる付近でようやく I_{ds} が有意の大きさを示し始めるのに対し、 I_{ds} が最大値(約0.3 mA/ μ m)に達した後、印加電界 V_g を減少させていく場合には、 V_g が0.4 (v/cm)まで減少してもまだ最大値の60%程度の I_{ds} を維持し、 V_g が0.1 (v/cm)程度まで減少したところでようやく I_{ds} がゼロ近辺に復帰しており、履歴現象の存在が示されている。

この電界印加の効果の作用機構を赤外光吸収スペクトルの測定に基づいて明らかにするために、第1の基板31及び第2の基板35としてフッ化カルシウム基板を用い、その基板上に制御電界印加用電極として透明導電膜からなる透明電極を設け、くし形電極33及び34を設けない他は実施例1と同様にして、電界効果型分子デバイス21と同じ物質系を有する赤外光吸収スペクトル測定用セルを作製した。

実施例2と同様に、赤外光吸収スペクトル測定用セルの制御電界印加用電極間に、バイポーラ矩形波形状の10kHzの高周波電界を印加して、その電界をゼロから徐々に増加させて行き、その際の赤外吸収スペクトルを観測したところ、ポリピロールと銀(I)イオンとが σ 錯体を形成している証拠となる N^+H 伸縮振動バンド(2337 cm^{-1})と、 π 錯体を形成している証拠となるCH伸縮振動バンド(3185 cm^{-1})に変化が生じることが観測された。即ち、第10図に示すように、制御電界を大きくしていくと、 π 錯体の形成を示すCH伸縮振動バンドの強度は小さくなり、 σ 錯体の形成を示す N^+H 伸縮振動バンドの強度は大きくな

っていった。

この事実から、電界効果型分子デバイス 2 1 に印加する電界 V_g を大きくしていくときに観察されるポリピロール 2 2 を流れる電流密度 I_{ds} の増加の原因は、 π 錯体が優勢に存在する状態から σ 錯体が優勢に存在する状態への移行にあると考えられ、また、 σ 錯体が形成されている状態の方が、 π 錯体が形成されている状態よりも、ポリピロール 2 2 の導電性は向上するものと推測される。

第 1 1 A 図は、第 1 1 B 図に示した 5 C B ペンダント部がピロール環となす相対角度 θ を変えながら、 σ 錯体と π 錯体の構造安定性を示す錯体のエネルギーを理論計算した結果である。計算によると、 π 錯体と σ 錯体はどちらも安定に存在し得ること、そして、それぞれの錯体においてペンダント部がピロール環に対し最小のエネルギーを実現する相対角度 θ をとった場合には、 π 錯体の方が σ 錯体に比べて 10 kcal/mol 程度安定であることがわかった。従って、電界が印加されていない時には、 π 錯体が σ 錯体よりも優勢に存在すると考えられる。

しかしながら、ペンダント部とピロール環との相対角度 θ が大きくなると、 π 錯体と σ 錯体とのエネルギー差が次第に減少し、 θ が 150° より大きくなると σ 錯体と π 錯体とがほぼ同等のエネルギーを有することもわかった。これは、外力によって大きな相対角度 θ をとらせた場合には、 π 錯体から σ 錯体への移行が誘発され得ることを意味している。

第 1 2 図は、 σ 錯体および π 錯体におけるピロール環間の二面角 α （錯体を形成しているピロール環の面と、その隣のピロール環の面とがなす角）と、ペンダント部がピロール環となす相対角度 θ との関係を理論計算で求めた結果である。計算によると、 π 錯体では、ピロール環間の二面角 α は相対角度 θ にほとんど依存せず、常に 20° をこえている。このようにピロール環間の二面

角 α が大きいと、ピロール環の間の共役関係が損なわれるため、共役系を通じた導電性も損なわれ、高抵抗の状態になる。

これに対し、 σ 錯体では、相対角度 θ の変化によってピロール環間のねじれエネルギーや二面角 α が大きく変化する。第 13A 図乃至第 13B 図は、 σ 錯体における低抵抗状態と高抵抗状態とを示す分子モデルである。第 13A 図に示すように、例えば θ が 130° である場合には、第 12 図から二面角 α は 5° になり、ピロール環の向きは互いにほぼ一致する。このため、ピロール環の間の共役関係は損なわれず、共役系を通じた導電性は良好で、低抵抗の状態になる。他方、第 15 図 (b) に示すように、例えば θ が 50° である場合には、第 12 図から二面角 α は 17° になり、ピロール環の向きの相違が大きく、ピロール環の間の共役関係が損なわれるため、共役系を通じた導電性も損なわれ、高抵抗の状態になる。

以上の理論計算の結果をまとめると、電界が印加されていない通常の状態では、電気抵抗の大きい π 錯体が優勢に存在するが、外力によって大きな相対角度 θ をとらせた場合には、 π 錯体から σ 錯体への移行が誘発され得ること、しかもその σ 錯体は、ピロール環間の二面角が小さく、共役系を通じた導電性が良好で、低抵抗の状態をとることがわかった。

上記の理論計算の結果は、赤外吸収スペクトルの測定から得られていた推測と一致し、両者を結びつけると、電界効果型分子デバイス 21 に印加する電界 V_g を大きくしていったときに観察されたポリピロール 22 を流れる電流密度 I_{ds} の増加は、印加電界 V_g の増加によって 4-ペンチル-4'-シアノビフェニル (5CB) 分子の配向が変化し、これによるペンダント部とピロール環とがなす相対角度 θ の増加が、 π 錯体から σ 錯体への移行と二面角 α の減少を誘起し、ピロール鎖の導電性を高抵抗状態から低抵抗状

態に変調したことによると結論することができる。

〔比較例 3〕

実施例 1 において作製したポリピロール膜を作製せずに、両基板間に注入した 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルー銀(I)錯体を、
5 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルのみに置き換える他は実施例 1 と同様にして、ポリピロール膜と銀(I)イオンを含まない擬似電界効果型分子デバイスを作製し、実施例 3 と同様に、印加する制御電界を変化させながら電流密度の変化を測定し、この構造体の導電性を調べた。第 14 図に示すように電界印加による変化はみ
10 られなかった。なお、第 14 図の上部の「5 C B only」は、疑似電界効果型分子デバイスの構成成分を示す注釈である（以下、同様。）

〔比較例 4〕

実施例 1 において作製したポリピロール膜を作製しなかった他
15 は実施例 1 と同様にして、両基板間に 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルー銀(I)錯体を注入し、ポリピロール膜を含まない擬似電界効果型分子デバイスを作製し、実施例 3 と同様に、印加する制御電界を変化させながら電流密度の変化を測定し、この構造体の導電性を調べた。第 15 図に示すように電界印加による変化はみ
20 られなかった。

〔比較例 5〕

実施例 1 において作製したポリピロール膜を作製後に還元して用い、両基板間に注入した 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルー銀(I)錯体を注入しなかった以外は実施例 1 と同様にして擬似電
25 界効果型分子デバイスを作製し、実施例 3 と同様に、印加する制御電界を変化させながら電流密度の変化を測定し、この構造体の導電性を調べた。第 16 図に示すように電界印加による変化はみられなかった。なお、注釈の「redPPy」は、「還元したポリピロ

ール膜」を示す（後述の比較例 6 も同様。）。

〔比較例 6〕

実施例 1 において作製したポリピロール膜を作製後還元して用
い、両基板間に注入した 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルー銀
5 (I)錯体を 4-ペンチル-4'-シアノビフェニルのみに置き換える他
は実施例 1 と同様にして擬似電界効果型分子デバイスを作製し、
実施例 3 と同様に、印加する制御電界を変化させながら電流密度
の変化を測定し、この構造体の導電性を調べた。第 17 図に示す
ように電界印加による変化はみられなかった。

10 上記の比較例 3 ～ 6 と実施例 3 との比較から、電界の印加によ
る電界効果型分子デバイスの導電性の変調には、ポリピロール膜
の導電性が本質的な役割をはたしており、その導電性に 4-ペンチ
ル-4'-シアノビフェニルー銀(I)錯体が関与していることがわか
る。

15 〔実施例 4〕

実施例 1 と同様に作製したポリピロールー銀(I)-5CB 錯体
に対して、使用に先立って高周波電界を印加する前処理（10 k
Hz、100 V、1 時間）を施した以外は、実施例 1 と同様にし
て、電界効果型分子デバイス 21B を作製した。この前処理用の
20 電界印加を行う時間は 10 分以上あれば十分である。

この前処理を行った電界効果型分子デバイス 21B の制御電界
印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 及び ITO 膜 36 に加える電
圧 V_g をゼロから徐々に増加させていき、くし形電極 33 と 34
との間のポリピロール 22 を流れる電流密度 I_{ds} を交流バイア
25 ス電圧の下で測定すると、電界 V_g がオフの時には電流密度 I_{ds}
は高いが、印加する電界 V_g の増加に応じて電流密度 I_{ds} が徐々
に減少する変調作用が観測された。その後、印加電界を徐々に減
少させていくと、電流密度は増加していくものの、履歴現象が観

測された。

第 18 図は、上記の電界効果型分子デバイス 21B の制御電界印加用電極を兼ねる第 1 の基板 31 及び ITO 膜 36 との間に、バイポーラ矩形波形状の 10 kHz の高周波電界を印加した場合の、電界の大きさ V_g と電流密度 I_{ds} との関係を示すグラフである。

上記の変調作用は、実施例 1 および 3 で観察された変調作用の逆の傾向をもつ変調作用である。また、電流密度 I_{ds} の大きさ自体も、実施例 1 および 3 の場合と大きく異なっている。このように高周波電界印加による前処理によって、電界効果型分子デバイスが示す導電性を変更できる可能性が示された。

前処理用の高周波電界印加の効果の作用機構を赤外光吸収スペクトルの測定に基づいて明らかにするために、第 1 の基板 31 及び第 2 の基板 35 としてフッ化カルシウム基板を用い、その基板上に制御電界印加用電極として透明導電膜からなる透明電極を設け、くし形電極 33 及び 34 を設けない他は実施例 1 と同様にして、電界効果型分子デバイス 21B と同じ物質系を有する光吸収スペクトル測定用セルを作製した。

第 19A 図乃至第 19B 図は、前処理用の高周波電界印加の前後における光吸収スペクトル測定用セルの赤外光吸収スペクトルである。前処理用高周波電界印加の前には、第 19A 図に示されるように、ポリピロールと銀(I)イオンとが σ 錯体を形成している証拠となる N^+H 伸縮振動バンド (2337 cm^{-1}) は弱い。それに対し、前処理用高周波電界印加の後には、第 19B 図に示されるように、ポリピロールと銀(I)イオンとが σ 錯体を形成している証拠となる N^+H 伸縮振動バンド (2337 cm^{-1}) が強い強度で観測された。また、 π 錯体を形成している証拠となる CH 伸縮振動バンド (3185 cm^{-1}) はほとんど観測されなかった。

以上、本発明を実施の形態及び実施例に基づいて説明したが、本発明はこれらの例に何ら限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能であることは言うまでもない。

5 産業上の利用可能性

本発明の新しい電界の作用機構に基づく機能性分子素子は、スイッチ、トランジスタ、メモリ、ロジック回路などさまざまな電子デバイス分野に応用が可能であり、従来のマクロサイズの素子からナノサイズの素子まで、同一の材料と原理で作製可能である。

請求の範囲

1. 誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、金属イオンと、共役系分子とを含み、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と前記共役系分子とは、前記金属イオンと錯体を形成している、機能性分子素子。
- 5 2. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子は、ルイス塩基分子である、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
3. 前記金属イオンは、ルイス酸である、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
- 10 4. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子は、電界の作用で配向変化する、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
5. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子が、電界の作用で配向変化するにより、共役系分子の導電性が変化する、請求の範囲第4項に記載した機能性分子素子。
- 15 6. 前記共役系分子がポリピロールである、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
7. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子が4-ペンチル-4'-シアノビフェニルである、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
- 20 8. 前記金属イオンが銀イオンである、請求の範囲第1項に記載した機能性分子素子。
9. 電界で誘起される分子構造変化によって、 π 電子共役系が変化する分子と、少なくとも、電子吸収スペクトルの吸収極大値の変化を伴う分子とを含む、機能性分子素子。
- 25 10. 請求の範囲第1項～第8項のいずれか1項に記載した機能性分子素子である、請求の範囲第9項に記載した機能性分子素子。

子。

1 1. 誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、金属イオンと、共役系分子とを含み、

5 前記金属イオンと、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子と、前記共役系分子とは、錯体を形成しており、
前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子に電界を印加する電界印加手段と、前記共役系分子に対する入出力手段とを有する、
機能性分子装置。

10 1 2. 前記入出力手段が電子を入出力する、請求の範囲第 1 1 項に記載した機能性分子装置。

1 3. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子が前記電界を印加するための電極上で配向しており、前記金属イオン及び前記共役系分子が少なくとも対向電極間に配置されて、この対向電極の少なくとも一方から前記電界に対応した出力が取り出される、請求の範囲第 1 1 項に記載した機能性分子装置。

1 4. 前記共役系分子によって導電路が形成され、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子に作用する前記電界の変化によって、前記導電路の導電性が制御される、請求の
20 範囲第 1 3 項に記載した機能性分子装置。

1 5. 前記電界の印加に先立つ、前記錯体に対する高周波電界の印加によって、前記導電路の導電性が変更されている、請求の範囲第 1 1 項に記載した機能性分子装置。

1 6. 前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する
25 分子に作用する前記電界の変化によって、この分子の電界方向との位置関係が変化し、この分子と前記共役系分子とがなす角度、前記金属イオンの作用部位または前記錯体の立体構造が変化する、請求の範囲第 1 4 項に記載した機能性分子装置。

17. 前記共役系分子の層と、前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子の層とが積層体をなしている、請求の範囲第14項に記載した機能性分子装置。

5 18. 第1の電極上に絶縁層が設けられ、この絶縁層の上に互いに接触しないように第2の電極と第3の電極が形成され、少なくともこれらの第2の電極と第3の電極との間に前記積層体が配され、この積層体の前記誘電率異方性及び／又は双極子モーメントを有する分子の層上に直接もしくは絶縁層を介して第4の電極が設けられた、請求の範囲第17項に記載した機能性分子装置。

10 19. 電界で誘起される分子構造変化によって、 π 電子共役系が変化する分子と、少なくとも、電子吸収スペクトルの吸収極大値の変化を伴う分子とを含み、これらの分子からなる系に電界を印加する電界印加手段と、前記 π 電子共役系が変化する分子に対する入出力手段とを有する、機能性分子装置。

15 20. 請求の範囲第11項～第18項のいずれか1項に記載した機能性分子装置である、請求の範囲第19項に記載した機能性分子装置。

FIG. 1

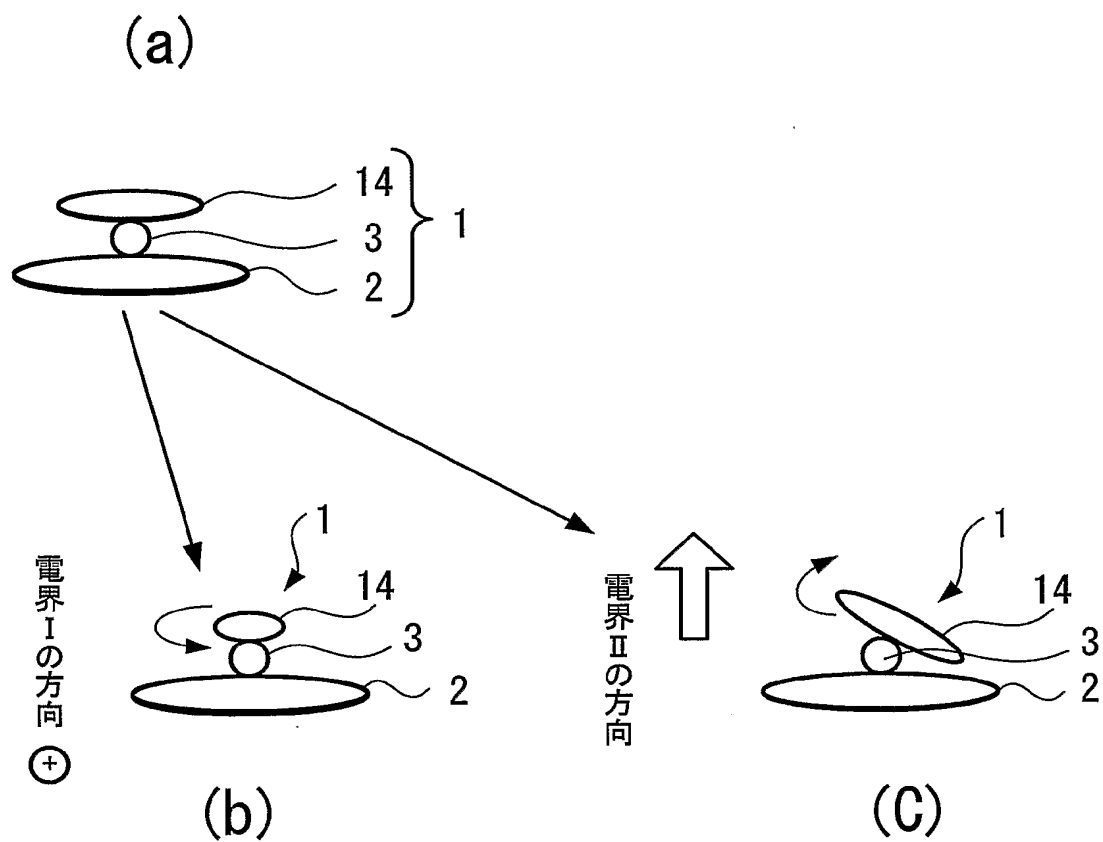


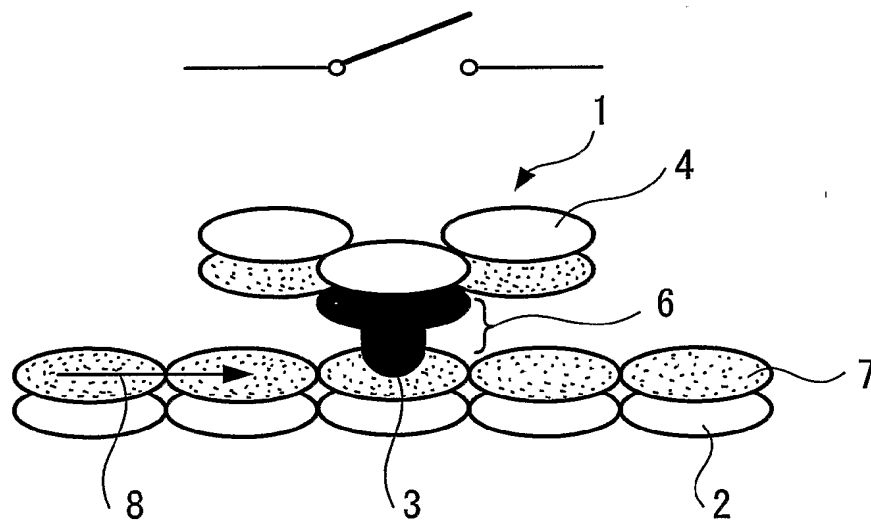
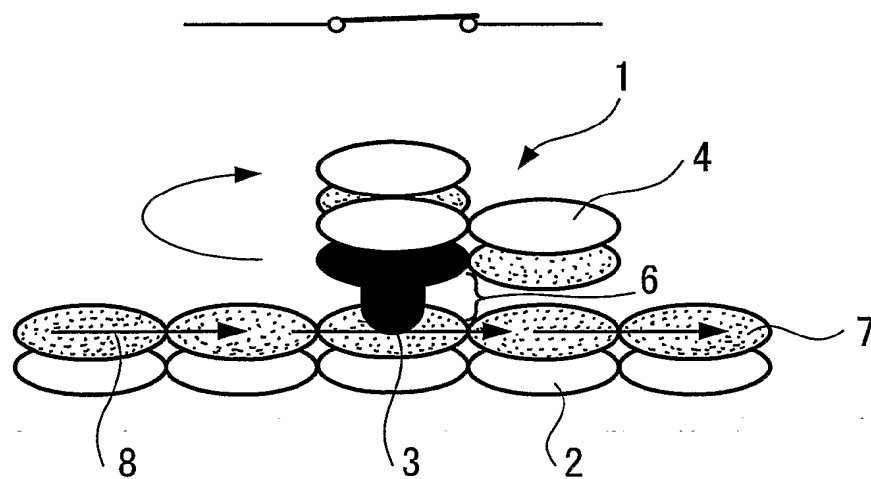
FIG. 2A*FIG. 2B*

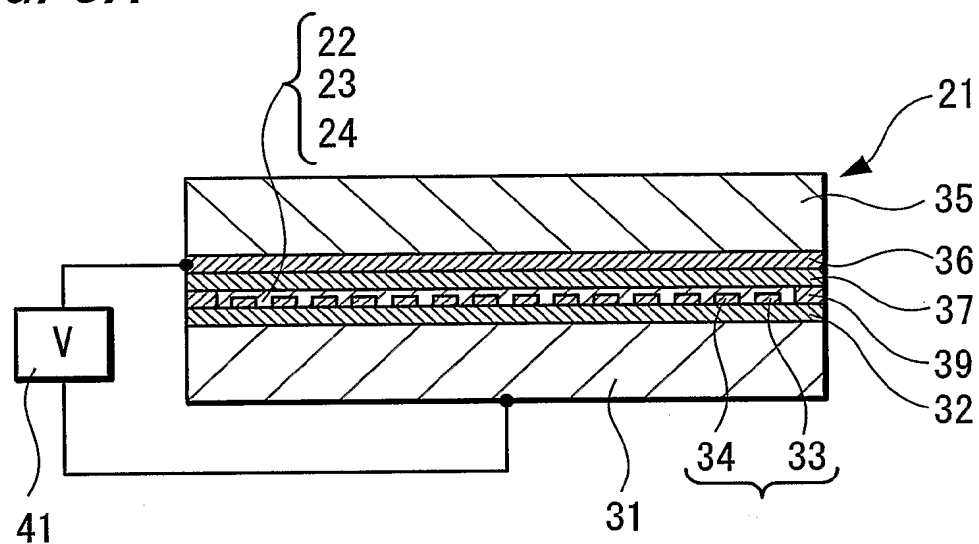
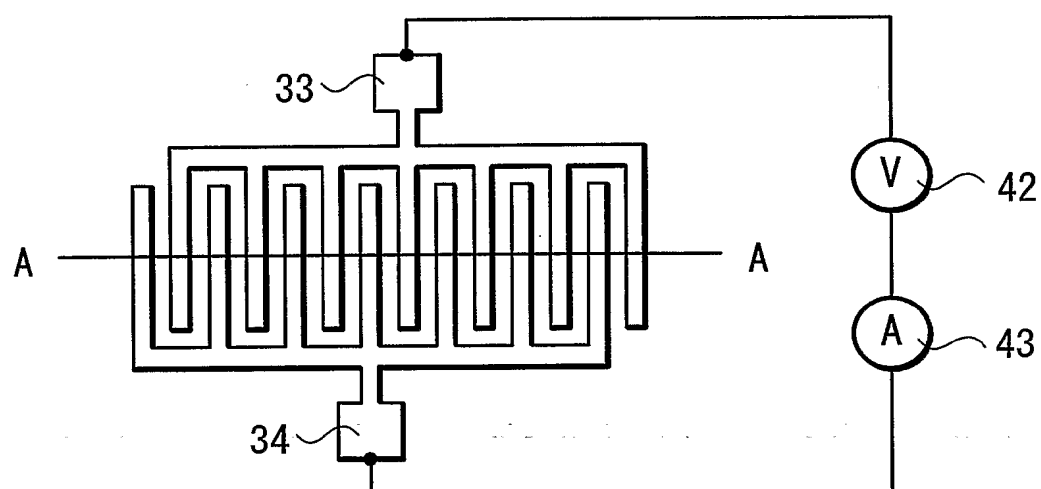
FIG. 3A*FIG. 3B*

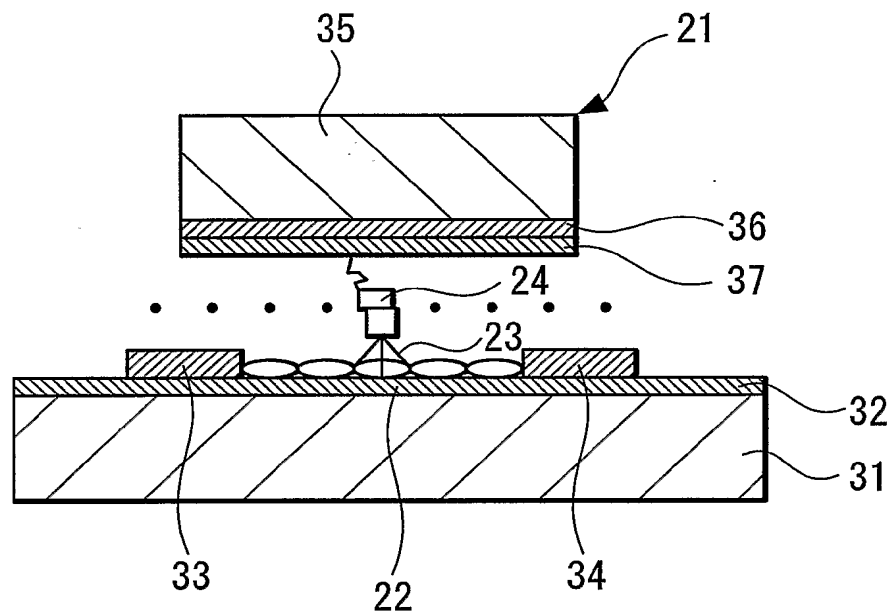
FIG. 4

FIG. 5

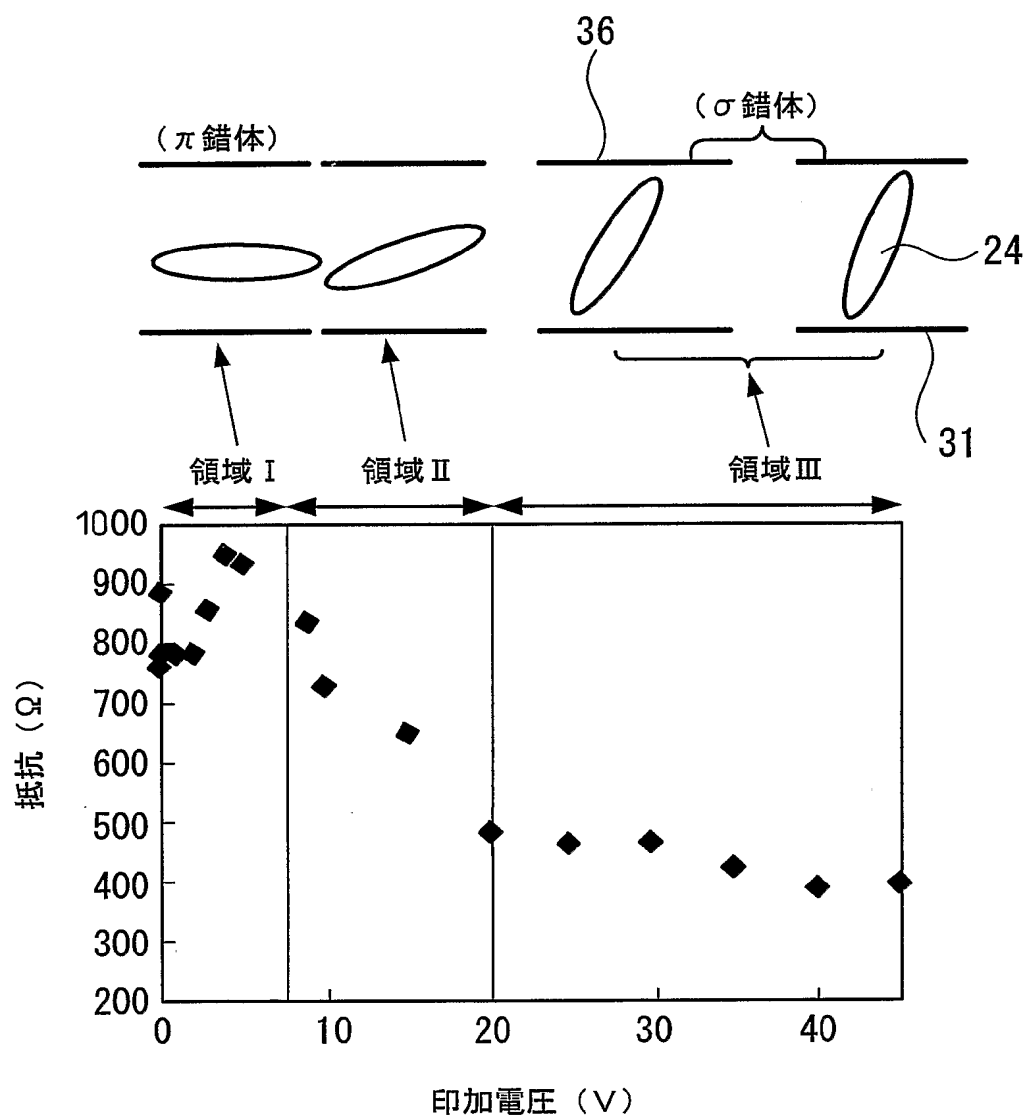


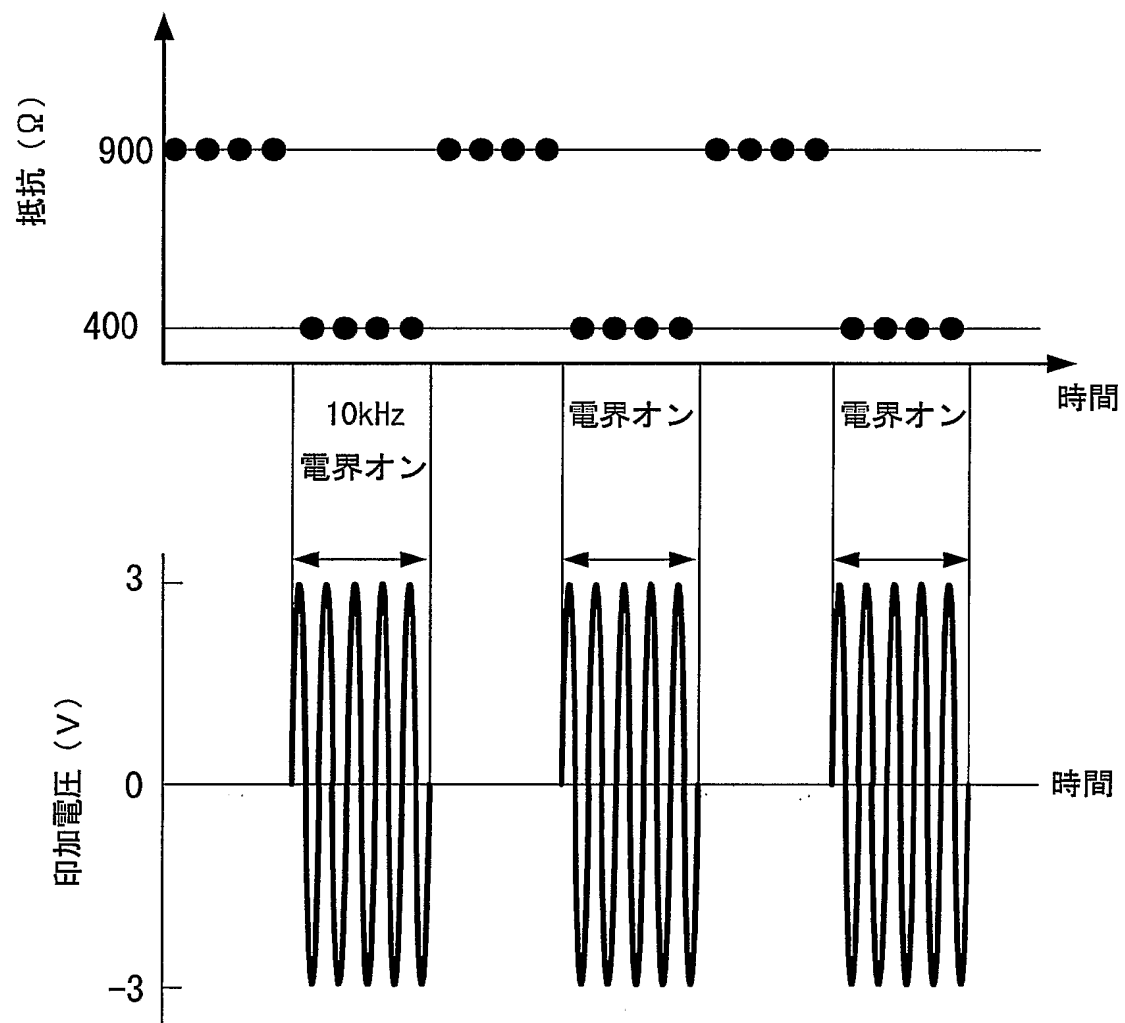
FIG. 6

FIG. 7

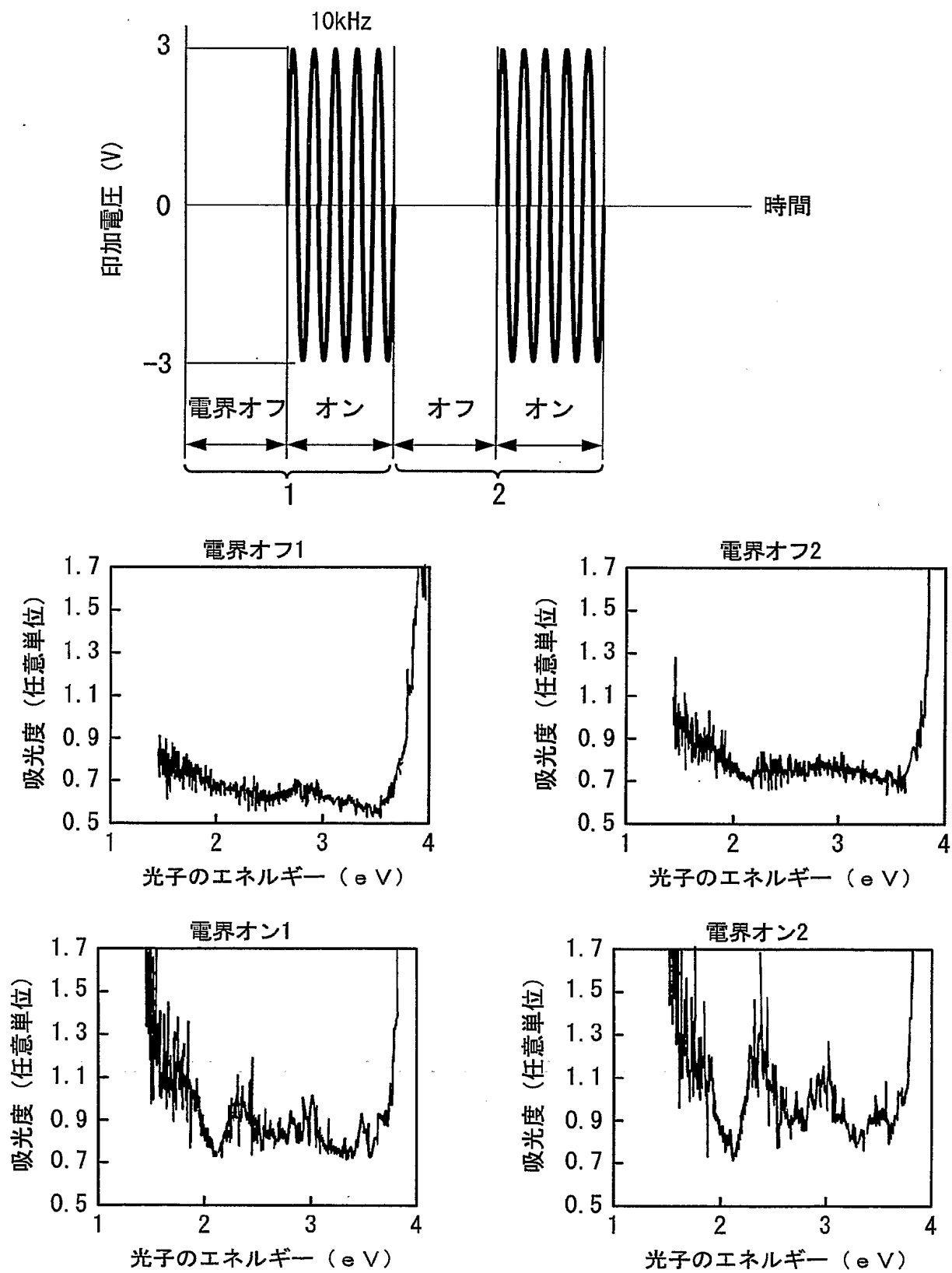


FIG. 8

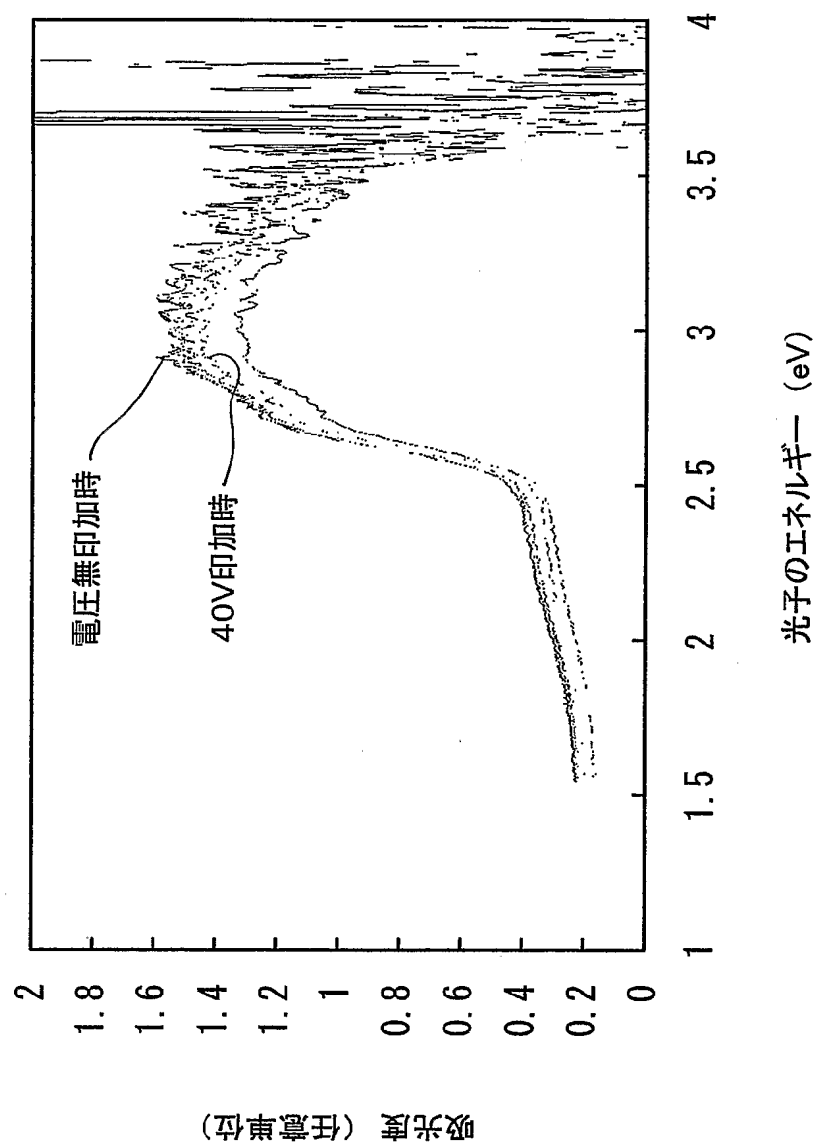


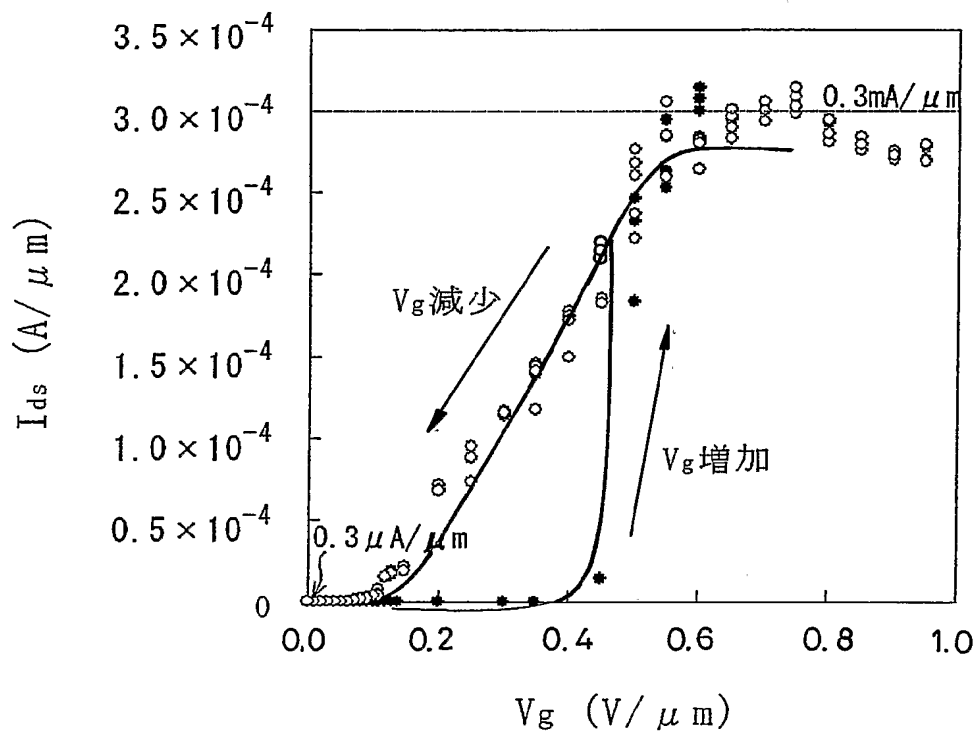
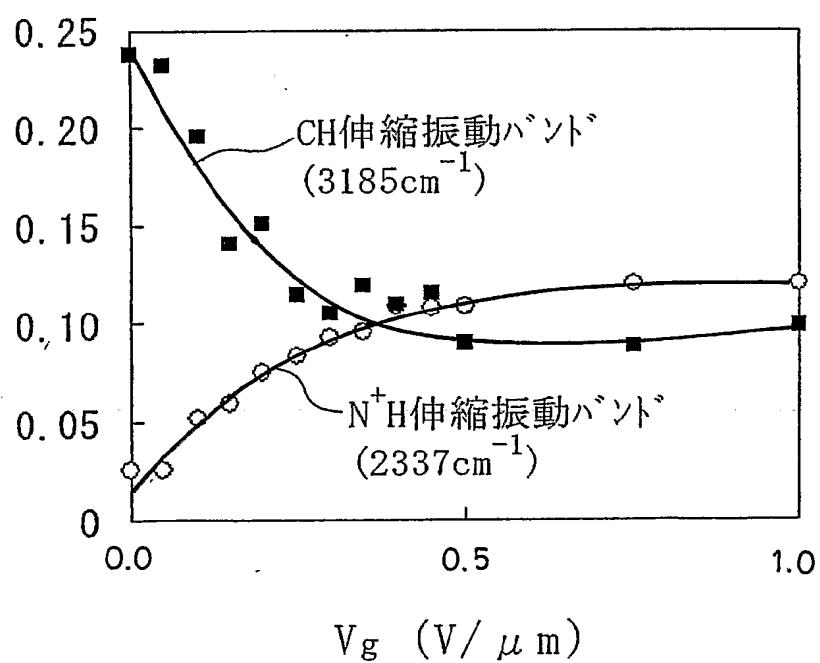
FIG. 9**FIG. 10**

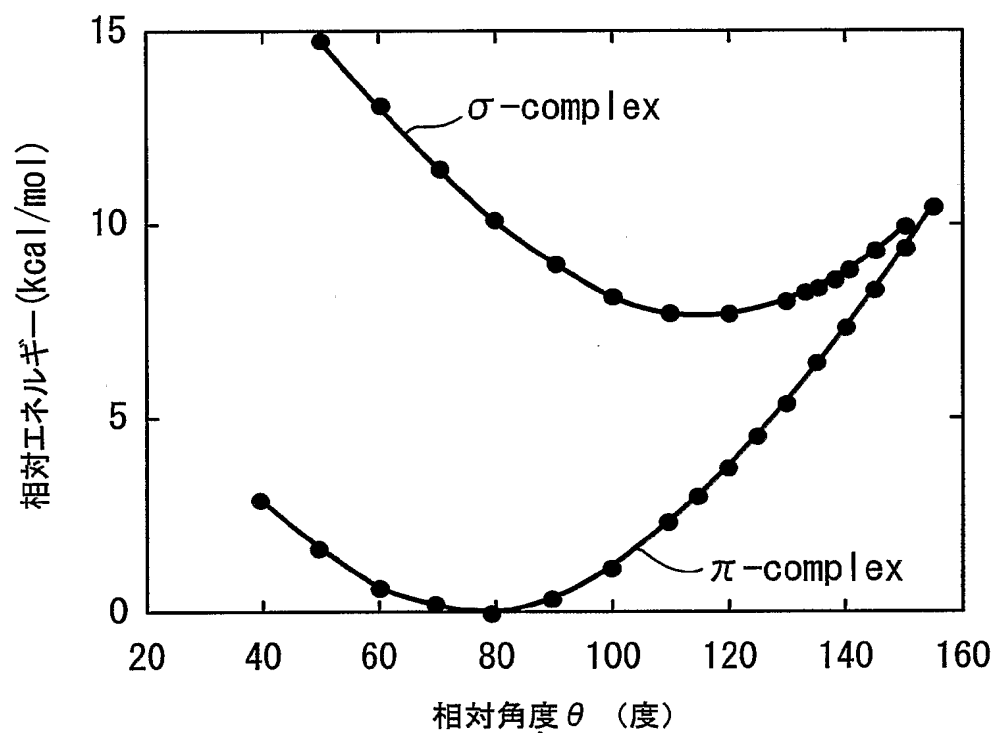
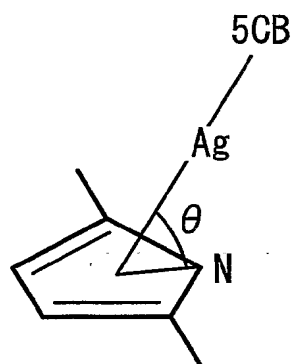
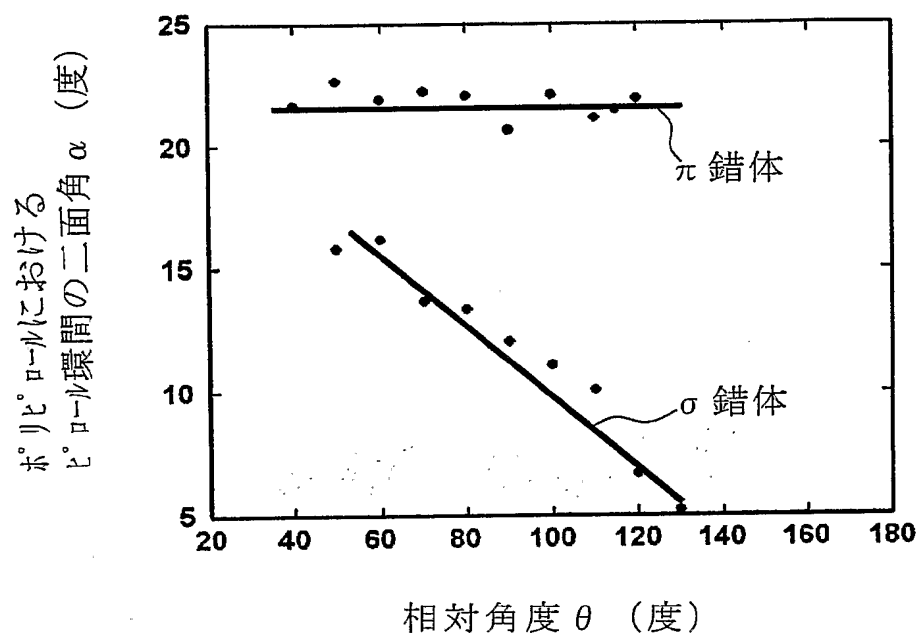
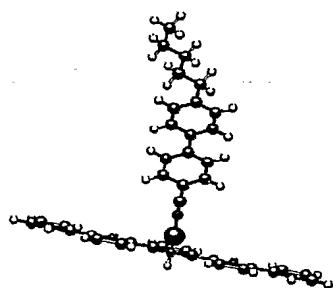
FIG. 11A*FIG. 11B*

FIG. 12*FIG. 13A*

$$\theta = 130^\circ, \alpha = 5^\circ$$

低抵抗状態

*FIG. 13B*

$$\theta = 50^\circ, \alpha = 17^\circ$$

高抵抗状態

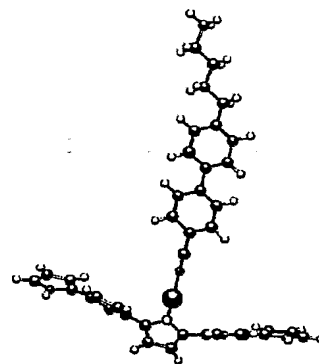


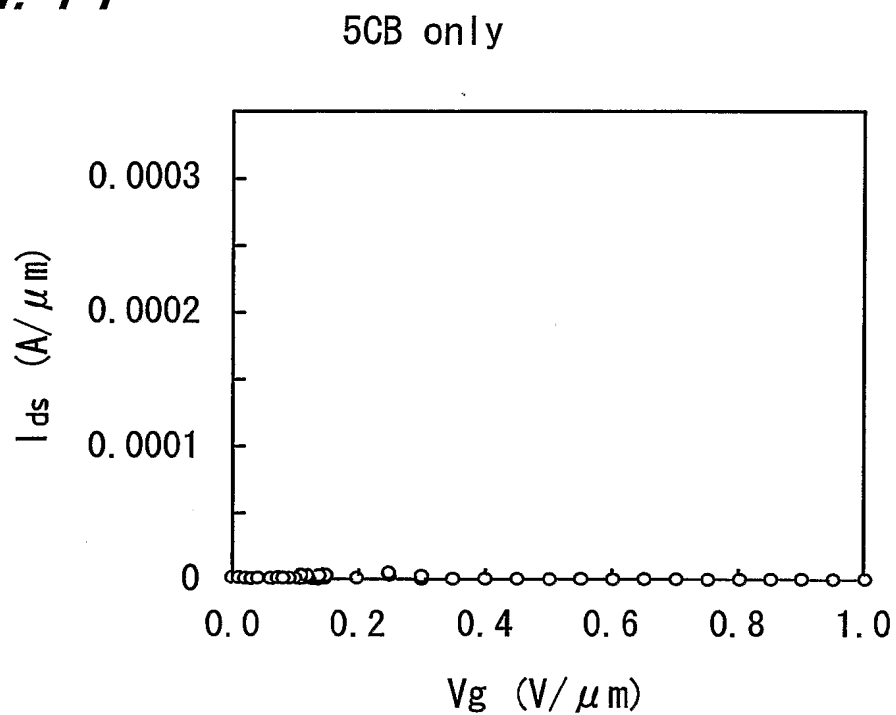
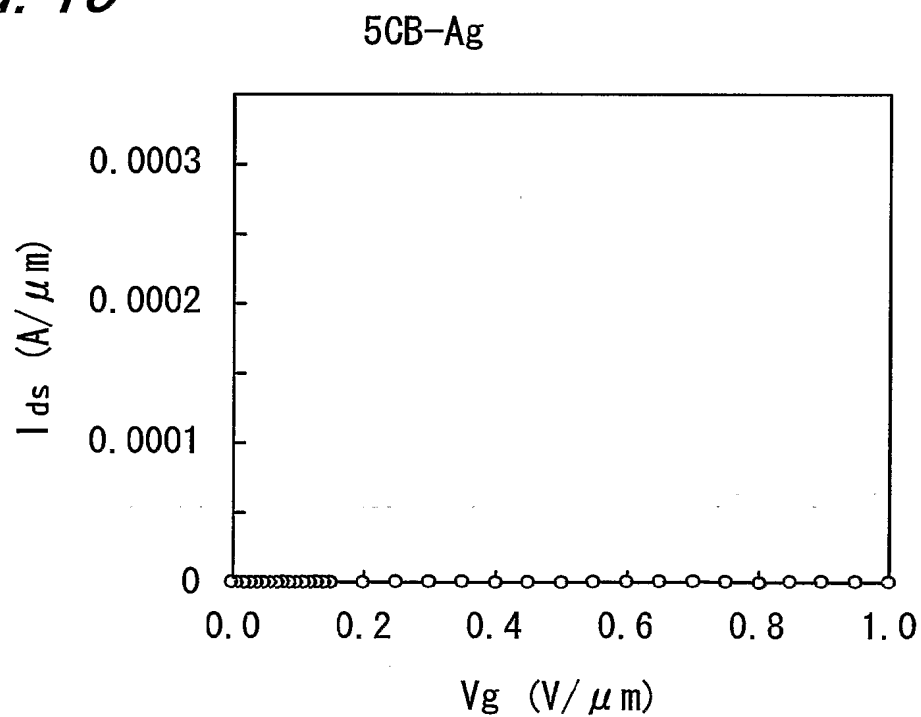
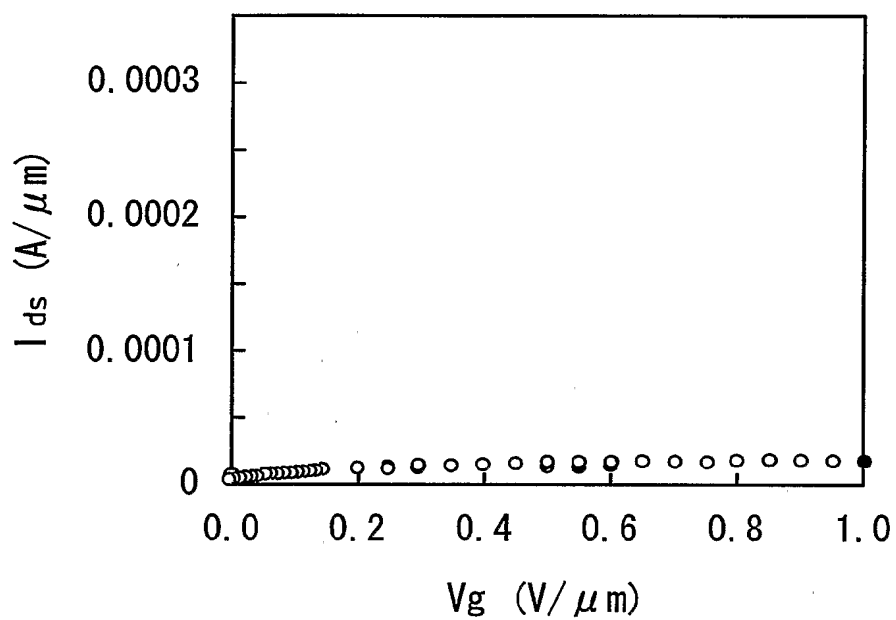
FIG. 14**FIG. 15**

FIG. 16

redPPy only

**FIG. 17**

redPPy 5CB

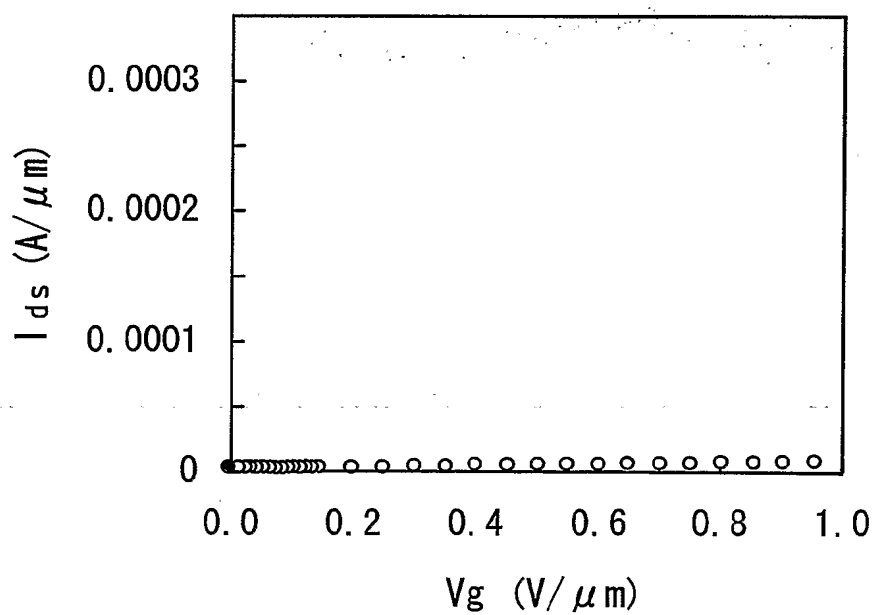


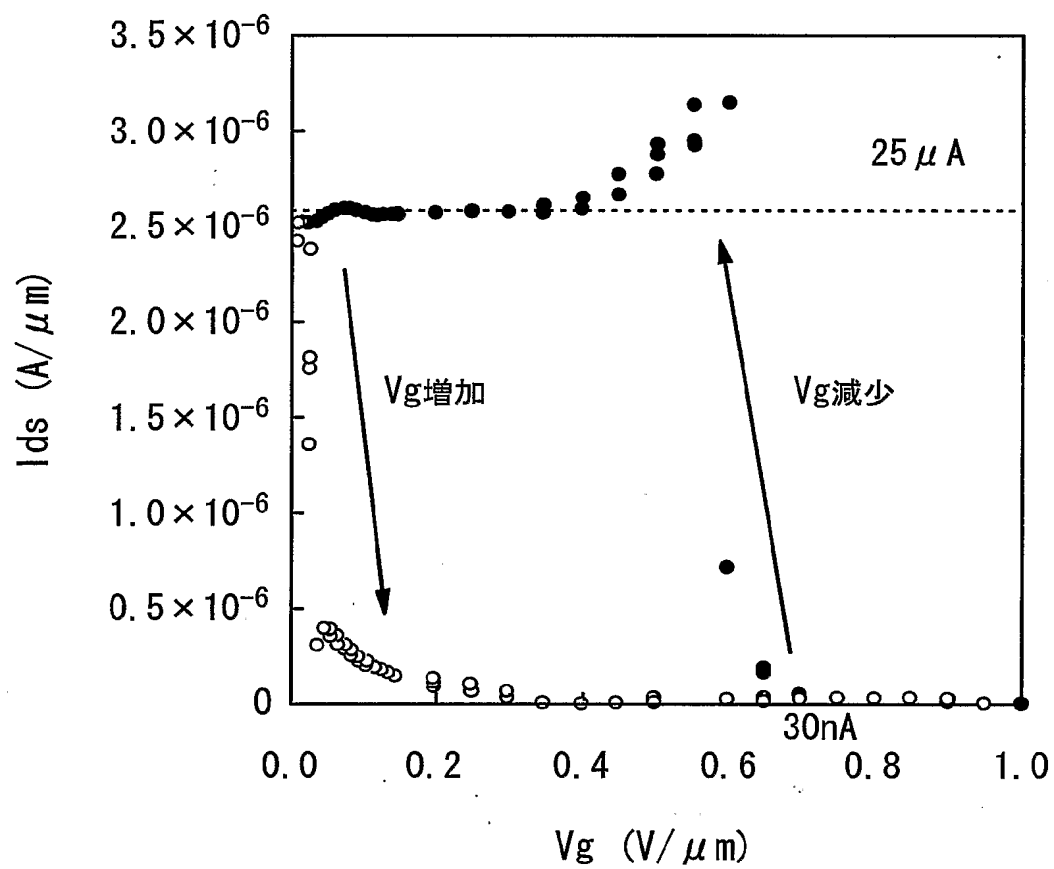
FIG. 18

FIG. 19A

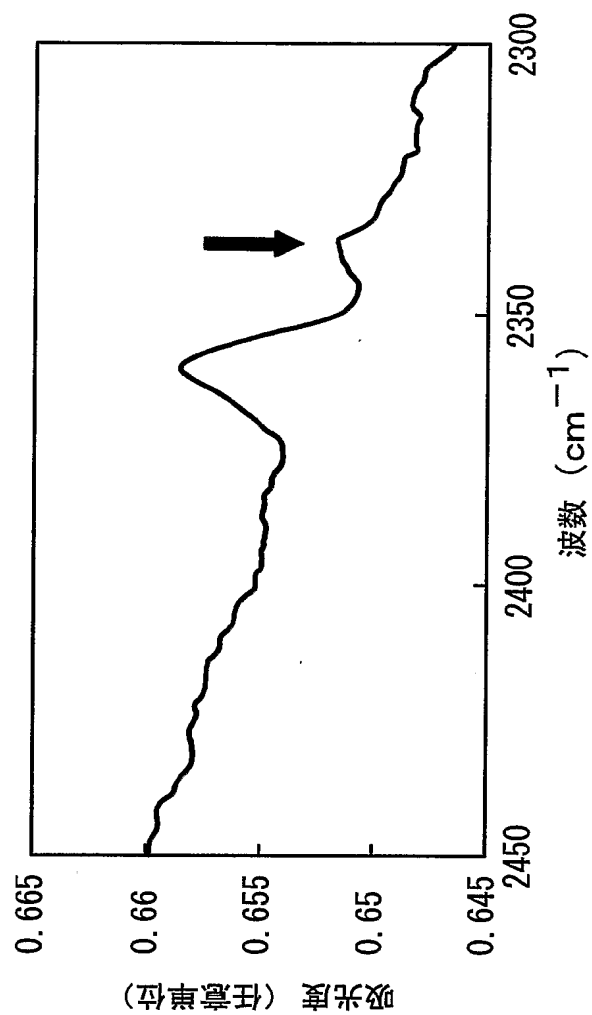
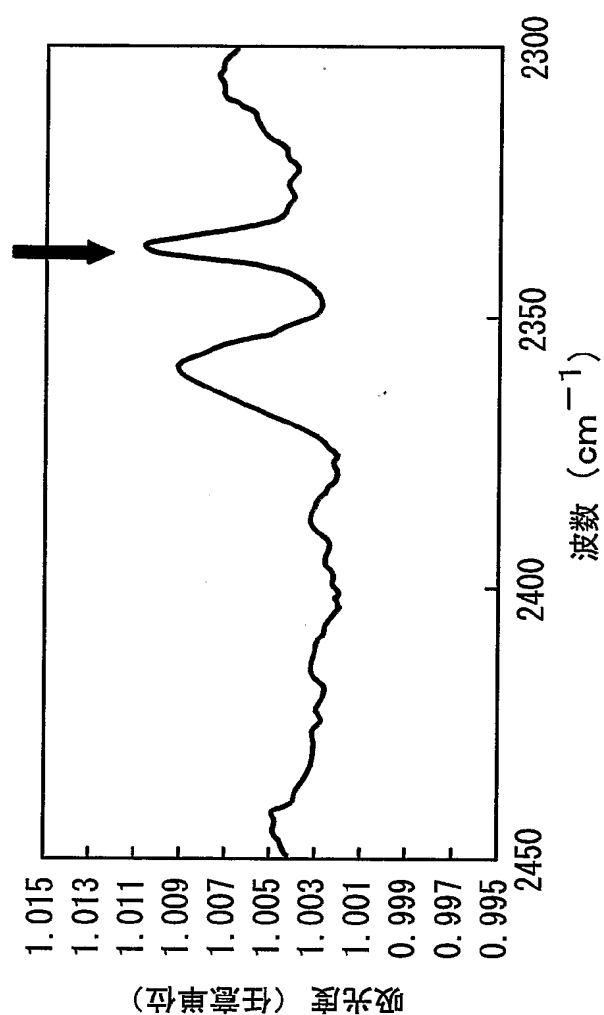


FIG. 19B



引用符号の説明

- 1 . . . 機能性分子素子
- 2 . . . 導電性基軸分子
- 3 . . . 金属イオン
- 4、1 4 . . . ルイス塩基分子
- 6 . . . 錯体形成部
- 2 1 . . . 電界効果型分子デバイス
- 2 2 . . . ポリピロール
- 2 3 . . . 銀 (I) イオン
- 2 4 . . . 4 -ペンチル-4' -シアノビフェニル
- 3 1 . . . 第 1 の基板
- 3 2 . . . 絶縁層
- 3 3、3 4 . . . くし形電極
- 3 5 . . . 第 2 の基板
- 3 6 . . . ITO 膜
- 3 7 . . . ホモジニアス配向膜
- 3 9 . . . 封止材

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/16819

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.⁷ H01L51/00, H01L29/66, H01L29/06, B82B1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ H01L51/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US 2002/0114557 A1 (Xiao-An ZHANG), 22 August, 2002 (22.08.02), Full text; Figs. 1 to 6 & JP 2003-209305 A Full text; Figs. 1 to 6	9, 19 1-8, 10-18, 20

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 March, 2004 (17.03.04)

Date of mailing of the international search report
30 March, 2004 (30.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L51/00, H01L29/66, H01L29/06, B82B1/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L51/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 2002/0114557 A1 (Xiao-An ZHANG)	9, 19
A	2002. 08. 22, 全文, 第1-6図 & JP 2003-209305 A, 全文, 第1-6図	1-8, 10-18, 20

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17. 03. 2004

国際調査報告の発送日

30. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

宮崎 園子

4 L

9277

電話番号 03-3581-1101 内線 3496